# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-294970

(43) Date of publication of application: 09.11.1993

(51)Int.CI.

Carlotte Carlotte

C07D477/00

A61K 31/40

C07D207/12

(21)Application number : **04-221767** 

(71)Applicant: SHIONOGI & CO LTD

(22) Date of filing:

20.08.1992

(72)Inventor: NISHITANI YASUHIRO

IRIE TADASHI NISHINO YUTAKA

(30)Priority

Priority number: 03207972

Priority date: 20.08.1991

Priority country: **JP** 

04 35366

21.02.1992

JP

# (54) PYRROLIDYLTHIOCARBAPENEM DERIVATIVE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the subject new compound having a broad antibacterial spectrum, thus useful as an antibacterial agent for grampositive and gram-negative bacteria.

CONSTITUTION: The objective compound of formula I [R1 is H or lower alkyl; R2-R4 are each H, (substituted) lower alkyl, amino-protecting group, etc.; X1 is H or OH-protecting group; X2 is H, carboxyl-protecting group, ammonio, or alkali(alkaline earth) metal; Y2 is H or aminoprotecting group], e.g. (1R,5S,6S)-6-[(1R)-1hydroxyethyl]-2-[(3S,5S)-5sulfamoylaminomethyl-1-pyrrolidine-3-yl]thio-1-methyl-1-carba-2-penem-3-carboxylic acid. The compound of the formula I can be obtained by reacting a carbapenem derivative of formula II (X3 is eliminable group) with a pyrrolidine derivative of formula III (Y1 is H or mercaptoprotecting group) followed by, as necessary,

deprotection.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

01.03.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2542773

[Date of registration]

25.07.1996

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-294970

(43)公開日 平成5年(1993)11月9日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 7 D 477/00				
A 6 1 K 31/40	ADZ	7252-4C		
C 0 7 D 207/12		7019-4C		
		7019-4C	C 0 7 D	487/04 1 3 4
			\$	審査請求 未請求 請求項の数6(全 42 頁)
(21)出願番号	特願平4-221767		(71)出願人	000001926
				塩野義製薬株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)8	月20日		大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号
			(72)発明者	西谷 康宏
(31)優先権主張番号	特願平3-207972			大阪府和泉市青葉台49-16
(32)優先日	平3 (1991) 8月20	日	(72)発明者	入江 忠司
(33)優先権主張国	日本(JP)			大阪府吹田市桃山台1-1 C-13-201
(31)優先権主張番号	特願平4-35366		(72)発明者	西野 豊
(32)優先日	平4 (1992) 2 月21	日		大阪府寝屋川市中神田町5-2
(33)優先権主張国	日本(JP)		(74)代理人	弁理士 山本 秀策

### (54) 【発明の名称】 ピロリジルチオカルパペネム誘導体

### (57)【要約】 (修正有)

【構成】式 I のピロリジルチオカルバペネム誘導体、その製造方法及び該カルバペネム誘導体を有効成分とする 抗菌剤。

$$\begin{array}{c|c}
\text{OX}^1 & \text{R}^1 & \text{R}^4 \\
\text{NSO}_2^{\text{N}} < \text{R}^3 \\
\text{OOX}^2 & \text{(I)}
\end{array}$$

(式中、 $R^1$ は水素または低級アルキルであり; $R^2$ 、 $R^3$ および $R^4$ は水素、(置換)低級アルキル、またはアミノ基の保護基であり、もしくは $R^2$ と $R^3$ とが窒素原子と共に飽和もしくは不飽和の環式基をまたは $R^2$ あるいは  $R^3$ と $R^4$ とが窒素原子2個と硫黄原子1個と共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成し; $X^1$ は水素、または水酸基の保護基であり; $X^2$ は水素、カルボキシ基の保護基、アンモニオ基、アルカリ金属、またはアルカリ土類金属であり; $Y^2$ は水素、またはアミノ基の保護基である)。

【効果】この化合物は広い抗菌スペクトルを有する。その抗菌効果を、既知のカルパペネム誘導体であるメロペネムおよびイミペネムを比較すると、一般に、グラム陽性菌に対してはメロペネムより強力であり、グラム陰性菌に対してはイミペネムより強力である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】式 I で表されるピロリジルチオカルバペネム誘導体:

1

(化1]

$$\begin{array}{c|c}
OX^{1} & R^{1} & R^{4} \\
\hline
NSO_{2}N < R^{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{2} & R^{3} \\
\hline
NSO_{2}N < R^{3}
\end{array}$$

(式中、 $R^1$ は水素または低級アルキルであり、 $R^2$ 、 $R^3$ および $R^4$ はそれぞれ独立して、水素、置換されていてもよい低級アルキル、またはアミノ基の保護基であり、もしくは $R^2$ と $R^3$ とが窒素原子と共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成するか、または $R^2$ あるいは $R^3$ と $R^4$ とが窒素原子2個と硫黄原子1個と共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成し、該環式基はそれぞれ、さらに酸素、硫黄および窒素原子でなる群から選択される少なくとも一種を有していてもよく、該環式基はそれぞれ置換されていてもよく、 $X^1$ は水素、または水酸基の保護基であり、 $X^2$ は水素、カルボキシ基の保護基、アンモニオ基、アルカリ金属、またはアルカリ土類金属であり、そして、 $Y^2$ は水素、またはアミノ基の保護基である)。

【請求項2】式IIで表されるピロリジン誘導体: 【化2】

$$Y^{1}S \xrightarrow{NY^{2}} NSO_{2}N < R^{2}$$

(式中、R²、R³およびR⁴はそれぞれ独立して、水素、置換されていてもよい低級アルキル、またはアミノ基の保護基であり、もしくはR²とR³とが窒素原子と共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成するか、またはR²あるいはR³とR⁴とが窒素原子2個と硫黄原子1個と共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成し、該環式基はそれぞれ、さらに酸素、硫黄および窒素原子でなる群から選択される少なくとも一種を有していてもよく、該環式基はそれぞれ置換されていてもよく、Y¹は水素、またはメルカプト基の保護基であり、そして、Y²は水素、またはアミノ基の保護基である)。

【請求項3】4-ヒドロキシピロリジン-2-カルボン酸誘導体の4位の水酸基をメルカプト基に変換する工程;2位のカルボキシ基をヒドロキシメチル基に変換する工程;該ヒドロキシメチル基の水酸基をアミノ基またはスルファモイル基に変換する工程;および該アミノ基をスルファモイル化する工程;を包含する、式IIで表されるピロリジン誘導体の製造方法:

【化3】

(式中、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>はそれぞれ独立して、水 素、置換されていてもよい低級アルキル、またはアミノ 基の保護基であり、もしくはR<sup>2</sup>とR<sup>3</sup>とが窒素原子と共 に飽和もしくは不飽和の環式基を形成するか、またはR 10 <sup>2</sup>あるいはR<sup>3</sup>とR<sup>4</sup>とが窒素原子2個と硫黄原子1個と 共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成し、該環式基は それぞれ、さらに酸素、硫黄および窒素原子でなる群か ら選択される少なくとも一種を有していてもよく、該環 式基はそれぞれ置換されていてもよく、Y<sup>1</sup>は水素、またはメルカプト基の保護基であり、そして、Y<sup>2</sup>は水 素、またはアミノ基の保護基である)。

【請求項4】式IIIで表されるカルバペネム誘導体に、 請求項2のピロリジン誘導体を反応させ、必要に応じて 脱保護させることにより、請求項1のピロリジルチオカ 20 ルバペネム誘導体を得る工程、を包含するピロリジルチ オカルバペネム誘導体の製造方法:

【化4】

$$\begin{array}{ccc}
OX' & R' \\
COOX^2
\end{array}$$

(式中、R<sup>1</sup>は水素または低級アルキルであり、X<sup>1</sup>は水 素、または水酸基の保護基であり、X<sup>2</sup>は水素、カルボ 30 キシ基の保護基、アンモニオ基、アルカリ金属、または アルカリ土類金属であり、そしてX<sup>3</sup>は脱離基であ る)。

【請求項5】請求項1のピロリジルチオカルバペネム誘導体を有効成分とする抗菌剤。

【請求項6】請求項1に記載のピロリジルチオカルバペネム誘導体と接触させる、該誘導体に感受性の細菌の殺菌法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は広範囲の抗菌スペクトルを有する新規ピロリジルチオカルバペネム誘導体、該カルバペネム誘導体を含有する抗菌剤、該カルバペネム誘導体を製造するための中間体となる新規ピロリジン誘導体、および該ピロリジルチオカルバペネム誘導体およびピロリジン誘導体を製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】 β - ラクタム系抗生物質の一種であるカルバペネム類としては各種の化合物が知られている。例えば、下式に示すイミペネム、メロペネム、メシレー

50 ト、ウレアなどが知られている。

[0003]

3

【0004】これらの化合物は広範囲の抗菌スペクトルを有し、グラム陽性菌およびグラム陰性菌のいずれにも効果がある。しかし、さらに広い抗菌スペクトルを有し、抗菌力の強いカルバペネム誘導体の開発が望まれている。

#### [0005]

【発明の目的】本発明の目的は、抗菌力が強く広範囲の抗菌スペクトルを有する新規カルバペネム誘導体および 該カルバペネム誘導体を製造する方法を提供することである。本発明の他の目的は、上記カルバペネム誘導体を 製造するための中間体となる新規ピロリジン誘導体およ び該ピロリジン誘導体を製造する方法を提供することである。本発明のさらに他の目的は、上記カルバペネム誘導体を含有する抗菌剤を提供することである。

#### [0006]

【発明の構成】本明細書における略号の意義を次に示す。

【0007】Ac:アセチル

A12: アリルオキシカルボニル

Boc: t-プトキシカルポニル

Et:エチル

Ft:フタリル

Me:メチル

Ms:メタンスルホニル

NPrc:保護アミノ基

Ph:フェニル

PMB:p-メトキシベンジル

Pmz:p-メトキシベンジルオキシカルボニル

PNB:p-ニトロペンジル

Pnz:p-ニトロペンジルオキシカルポニル

Tr:トリチル

Ts:p-トルエンスルホニル

本明細書において、各基の好適な範囲は次の通りであ ス

【0008】「低級アルキル」としては、メチル、エチル、n-プロピル、iso-プロピル、n-ブチル、t-ブチル、ペンチル、ヘキシルなどがある。この低級ア

COOH

ルキルの炭素数は、好ましくは1~4である。最も好ま しい低級アルキルは、メチルまたはエチルである。"置 換されている低級アルキル"の置換基としては、ヒドロ キシ、アルコキシ、アミノ、アシルアミノ、低級アルキ ルアミノ、カルバモイル、低級アルキルカルバモイル、 カルバモイルオキシ、低級アルキルカルバモイルオキ 20 シ、シアノなどが挙げられる。上記「アミノ基の保護 基」または「水酸基の保護基」としては、低級アルコキ シカルポニル基、低級アルケニルオキシカルポニル基、 ハロゲノアルコキシカルポニル基、アラルキルオキシカ ルポニル基、トリアルキルシリル基、ジアゾ基などがあ る。上記低級アルコキシカルポニル基としては、t-ブ チルオキシカルボニルなどが: 低級アルケニルオキシカ ルポニル基としては、アリルオキシカルボニルなどが; ハロゲノアルコキシカルポニル基としては、2-ヨウ化 エチルオキシカルポニル、2,2,2-トリクロロエチ 30 ルオキシカルポニルなどが; アラルキルオキシカルポニ ル基としては、ペンジルオキシカルポニル、p-メトキ シペンジルオキシカルポニル、o-ニトロペンジルオキ シカルポニル、pーニトロペンジルオキシカルポニルな どが:トリアルキルシリル基としては、トリメチルシリ ル、トリエチルシリル、t-プチルジメチルシリルなど がある。

[0009]

【化6】

$$\begin{array}{ccc}
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& &$$

【0010】で示される基IIaの定義において、R<sup>2</sup>とR<sup>3</sup>とで窒素原子と共に形成される飽和もしくは不飽和の 環式基としては、場合によってはさらに1個以上の窒 素、硫黄、および/または酸素原子を含む飽和もしくは 不飽和の3員環から8員環の残基があり、好ましくは5 員または6員複素単環基の残基である。それには、例え ばピロリジン-1-イル、ピロール-1-イル、イミダ 50 ゾリジン-1-イル、イミダゾール-1-イル、ピラゾ

40

リジン-1-イル、ピラゾール-1-イル、ピペリジ ノ、ジヒドロもしくはテトラヒドロピリジン-1-イ ル、ピペラリジノ、4位に置換基を有していてもよいピ ペラジン-1-イル、モルホリノ、チオモルホリノなど の基が挙げられ、これらの基は、次のような基の1個も しくはそれ以上、好ましくは1個または2個により置換 されていてもよい。例えば、アミノ、保護されたアミ ノ、カルパモイル、低級アルキル、水酸基、保護された 水酸基、低級アルコキシ、オキソ、低級アルキルスルホ キル、低級アルコキシカルポニル、ニトリルなどにより 置換されていてもよい。さらにまた該環式基がイミダゾ

リジン-1-イル、ピラゾリジン-1-イルまたはピペ

ラジン-1-イルなどの基である場合には、そのイミノ

部分は常用のイミノ保護基によって保護されていてもよ

11

【0011】上記基IIaの定義において、R2および R<sup>4</sup>、またはR<sup>3</sup> およびR<sup>4</sup>で形成される飽和もしくは不 飽和の環式基としては、窒素原子2個から3個および硫 の異原子を含む飽和もしくは不飽和の5員環から7員環 の残基があり、好ましくは5員から6員の複素単環基の 残基である。この残基は場合によっては低級アルキル、 ハロゲン、低級アルコキシ、アシルオキシ、ヒドロキ シ、アミノ、低級アルキルアミノ、アシルアミノ、オキ ソなどの置換基や不飽和結合を有していてもよい。それ には、例えば、1,1-ジオキソチアジアジニル、1, 1-ジオキソジヒドロチアジアジニル、1,1,3-ト リオキソジヒドロチアジアジニル、1,1-ジオキソチ アジアゾリジニル、1,1-ジオキソチアジアゾリニ ル、1、1、3-トリオキソチアジアゾリニルなどの基 が挙げられる。

【0012】「カルボキシ基の保護基」としては、反応 用カルボキシ保護基および医薬用カルボキシ保護基など がある。

【0013】反応用カルポキシ保護基にはペニシリン、 セファロスポリン化学の分野で分子中の他の部分に不都 合な変化を起こすことなく着脱可能のものとして周知の カルポキシ保護基が含まれる。代表例にはエステル形成 基である炭素数1~8のアルキル(メチル、メトキシメ チル、エチル、エトキシメチル、ヨードエチル、プロピ ル、イソプロピル、プチル、イソプチル、エトキシエチ ル、メチルチオエチル、メタンスルホニルエチル、トリ クロロエチル、t-ブチルなど)、炭素数3~8のアル ケニル(プロペニル、アリル、イソプレニル、ヘキセニ ル、フェニルプロペニル、ジメチルヘキセニルなど)、 炭素数7~19のアラルキル(ペンジル、メチルペンジ ル、ジメチルベンジル、メトキシベンジル、エトキシベ ンジル、ニトロベンジル、アミノベンジル、ジフェニル メチル、フェニルエチル、トリチル、ジーt-ブチルヒ 50 ル基、アリール置換低級アルキル基(例えば、ベンジ

ドロキシベンジル、フタリジル、フェナシルなど)、炭 素数6~12のアリール(フェニル、トルイル、ジイソ プロピルフェニル、キシリル、トリクロロフェニル、ペ ンタクロロフェニル、インダニルなど)、炭素数1~1 2のアミノ基(アセトンオキシム、アセトフェノンオキ シム、アセトアルドキシム、N-ヒドロキシコハク酸イ ミド、N-ヒドロキシフタルイミドなどとエステルを形 成する基)、炭素数3~12の炭化水素化シリル(トリ メチルシリル、ジメチルメトキシシリル、t-プチルジ ニル、ヒドロキシ低級アルキル、カルバモイル低級アル 10 メチルシリルなど)、炭素数3~12の炭化水素化スタ ニル(トリメチルスタニルなど)などがある。この保護 基部分は後述するような各種置換基を有していてもよ い。このカルボキシ保護基は最終目的物までに脱離させ るので、保護の目的を達する限り、その構造は必ずしも 重要ではなく、広範囲な均等基(アミド、炭酸またはカ ルボン酸との酸無水物など)も利用できる。

6

【0014】医薬用カルポキシ保護基には、ペニシリ ン、セファロスポリン化学の分野で薬理学的活性エステ ル基として周知のカルボキシ保護基が含まれる。代表例 20 には、炭素数 2~15の1-酸素置換アルキル (直鎖、 分枝、環状または部分環状のアルカノイルオキシアルキ ル(アセトキシメチル、アセトキシエチル、プロピオニ ルオキシメチル、ピパロイルオキシメチル、ピパロイル オキシエチル、シクロヘキサンアセトキシエチル、シク ロヘキサンカルボニルオキシシクロヘキシルメチルな ど)、炭素数3~15のアルコキシカルポニルオキシア ルキル(エトキシカルボニルオキシエチル、イソプロポ キシカルポニルオキシエチル、イソプロポキシカルポニ ルオキシプロピル、t-プトキシカルポニルオキシエチ 30 ル、イソペンチルオキシカルポニルオキシプロピル、シ クロヘキシルオキシカルポニルオキシエチル、シクロヘ キシルメトキシカルポニルオキシエチル、ポルニルオキ シカルポニルオキシイソプロピルなど)、炭素数2~8 のアルコキシアルキル(メトキシメチル、メトキシエチ ルなど)、炭素数4~8の2-オキサシクロアルキル (テトラヒドロピラニル、テトラヒドロフラニルなど) など}、炭素数8~12の置換アラルキル(フェナシ ル、フタリジルなど)、炭素数6~12のアリール(フ ェニル、キシリル、インダニルなど)、炭素数2~12 のアルケニル(アリル、イソプレニル、2-オキソー 1, 3-ジオキソール-1-イルメチルなど) などがあ

【0015】上記保護基部分はさらに各種置換基を有し ていてもよい。

【0016】「アルカリ金属」としては、リチウム、ナ トリウム、カリウムなどが挙げられ、好ましくは、ナト リウム、またはカリウムであり、「アルカリ土類金属」 としては、マグネシウム、カルシウムなどがある。

【0017】「メルカプト基の保護基」としては、アシ

は水素である。

7

ル、フェネチル、トリチル、ベンズヒドリル) などがあ る。

【0018】「脱離基」としては、水酸基の反応性エス テル、たとえば、置換もしくは無置換のアリールスルホ ン酸エステル、低級アルカンスルホン酸エステル、ハロ ゲノ低級アルカンスルホン酸エステル、ジアルキルリン 酸エステル、ジアリールリン酸エステル、ハロゲン化合 物などがある。特に、上記アリールスルホン酸エステル としては、ペンゼンスルホン酸エステル、p-トルエン スルホン酸エステル、p-ニトロペンゼンスルホン酸エ 10 水素である。 ステル、pープロモベンゼンスルホン酸エステルなどが あり:低級アルカンスルホン酸エステルとしては、メタ ンスルホン酸エステル、エタンスルホン酸エステルなど があり:ハロゲノ低級アルカンスルホン酸エステルとし ては、トリフルオロメタンスルホン酸エステルなどがあ り:ジアルキルリン酸エステルとしては、ジエチルリン 酸エステルなどがあり;ジアリールリン酸エステルとし てはジフェニルリン酸エステルなどがあり;ハロゲン化 合物としては、塩素、臭素、ヨウ素化物などがある。ア ルキルスルフィニル基としては、メチルスルフィニルな 20 ど;アリールスルフィニル基としては、フェニルスルフ ィニルなど:アルキルスルホニルとしては、メチルスル ホニルなど;アリールスルホニルとしては、p-トルエ ンスルホニルなどがある。

【0019】本発明のピロリジルチオカルパペネム誘導体は、次式(I)で示される:

[0020]

【化7】

$$\begin{array}{c|c}
0X^{1} & R^{1} & R^{4} \\
NS0_{2}N < R^{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 & N \\
0 & N
\end{array}$$

【0021】(式中、 $R^1$ は水素または低級アルキルであり、 $R^2$ 、 $R^3$ および $R^4$ はそれぞれ独立して、水素、置換されていてもよい低級アルキル、またはアミノ基の保護基であり、好ましくは $R^4$ は水素であり、もしくは $R^2$ と $R^3$ とが窒素原子と共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成するか、または $R^2$ あるいは $R^3$ と $R^4$ とが窒素原子 2 個と硫黄原子 1 個と共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成し、該環式基はそれぞれ、さらに酸素、硫黄および窒素原子でなる群から選択される少なくとも一種を有していてもよく、該環式基はそれぞれ置換されていてもよく、1 は水素、または水酸基の保護基であり、1 ない。1 ない。

【0022】好適な実施態様においては、上記R<sup>1</sup>はメチルである。

8 【0023】他の好適な実施態様においては、上記R<sup>4</sup>

【0024】他の好適な実施態様においては、上記 $X^1$ および $Y^2$ は水素であり、 $X^2$ は水素またはアルカリ金属である。

【0025】他の好適な実施態様においては、上記 $R^2$  および $R^3$  は水素であるか; $R^2$  はメチルであり、 $R^3$  は水素であるか; $R^2$  および $R^3$  は両方ともメチルであるか;もしくは $R^2$  は2- ヒドロキシエチルであり、 $R^3$  は水素である。

【0026】他の好適な実施態様においては、上記R³は水素であり、そして上記R²とR⁴とは結合して-CH₂-を形成する。

【0027】他の好適な実施態様においては、上記 $R^3$ は水素であり、そして上記 $R^2$ と $R^4$ とは結合して $-CH_2-CH_2-CH_2-E$ 形成する。

【0028】他の好適な実施態様においては、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>およびY<sup>2</sup>は、tープチルオキシカルボニル、アリルオキシカルボニル、pーニトロベンジルオキシカルボニル、カーメトキシベンジルオキシカルボニル、およびジアゾでなる群から選択される少なくとも一種である。

【0029】他の好適な実施態様においては、X<sup>1</sup>は、水素、トリメチルシリル、トリエチルシリル、およびtープトキシジメチルシリルでなる群から選択される。

【0030】他の好適な実施態様においては、X<sup>2</sup>は、水素、ナトリウム、カリウム、t-プチル、アリル、p-エトロペンジル、p-メトキシペンジルおよびジフェニルメチルでなる群から選択される。

7 【0031】好適な実施態様においては、上記式(I) のピロリジン環は、(3S.5S)の配置を有する。

【0032】上記ピロリジルチオカルバペネム誘導体 I が遊離の、-COOH、アミノ基、イミノ基、またはア ミノ基を有する場合には、該カルパペネム誘導体は、そ の医薬として受容される塩または合成用、保存用の塩を も包含する。このピロリジルチオカルパペネム誘導体を 合成するための中間体化合物(例えば、式IIで示される ピロリジン誘導体)についても同様である。上記医薬と して受容される塩としては、例えば、次に示す、塩基と 40 の塩、酸との塩、塩基性または酸性アミノ酸との塩、分 子間もしくは分子内四級塩などがある。塩基との塩とし ては、ナトリウム塩、カリウム塩などのアルカリ金属 塩;カルシウム塩、マグネシウム塩などのアルカリ土類 金属塩:アンモニウム塩:トリエチルアミン塩、ピリジ ン塩、ピコリン塩、エタノールアミン塩、トリエタノー ルアミン塩、ジシクロヘキシルアミン塩、N, N'-ジ ペンジルエチレンジアミン塩、ジベンジルアミン塩など の有機アミン塩がある。酸との塩としては、塩酸塩、臭 化水素酸塩、硫酸塩、燐酸塩などの無機酸付加塩:ギ酸 50 塩、酢酸塩、トリフルオロ酢酸塩、マレイン酸塩、酒石

Q

酸塩、メタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエンスルホン酸塩などの有機酸付加塩がある。アミノ酸との塩としては、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸などとの塩がある。

【0033】本発明のピロリジルチオカルバペネム誘導体(I)は、例えば、4-ヒドロキシピロリジン-2-カルボン酸またはその誘導体を出発物質として次式に示されるピロリジン誘導体IIを得、

[0034]

[化8]

$$Y^{1}S \xrightarrow{NSO_{2}N < R^{2}} R^{2}$$

【0035】(式中、R²、R³およびR¹はそれぞれ独立して、水素、置換されていてもよい低級アルキル、またはアミノ基の保護基であり、好ましくはR¹は水素であり、もしくはR²とR³とが窒素原子と共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成するか、またはR²あるいはR³とR¹とが窒素原子2個と硫黄原子1個と共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成し、該環式基はそれぞれ、さらに酸素、硫黄および窒素原子でなる群から選択される少なくとも一種を有していてもよく、該環式基はそれぞれ置換されていてもよく、Y¹は水素、またはメルカプト基の保護基であり、そして、Y²は水素、またはメルカプト基の保護基である)、次いで、これを次式IIIで示されるカルパペネム誘導体と反応させ、必要に応じて生成物を周知の方法により脱保護させることにより得られる:

[0036]

[化9]

【0037】(式中、 $R^1$ は水素または低級アルキルであり、 $X^1$ は水素、または水酸基の保護基であり、 $X^2$ は

10

水素、カルボキシ基の保護基、アンモニオ基、アルカリ 金属、またはアルカリ土類金属であり、そしてX³は脱 離基である)。

【0038】本発明はまた、次式IIで示されるピロリジン誘導体を包含する:

[0039]

【化10】

(6)

10

【0040】(式中、R²、R³およびR¹はそれぞれ独立して、水素、置換されていてもよい低級アルキル、またはアミノ基の保護基であり、好ましくはR¹は水素であり、もしくはR²とR³とが窒素原子と共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成するか、またはR²あるいはR³とR⁴とが窒素原子2個と硫黄原子1個と共に飽和もしくは不飽和の環式基を形成し、該環式基はそれぞれ、さらに酸素、硫黄および窒素原子でなる群から選択される少なくとも一種を有していてもよく、該環式基はそれぞれ置換されていてもよく、Y¹は水素、またはメルカプト基の保護基であり、そして、Y²は水素、またはアミノ基の保護基である)。

【0041】上記ピロリジン誘導体IIは、4-ヒドロキシピロリジン-2-カルボン酸誘導体の4位の水酸基をメルカプト基に変換する工程;2位のカルボキシ基をヒドロキシメチル基に変換する工程;該ヒドロキシメチル基の水酸基を直接スルファミド化するか、アミノ基に変数後スルファモイル化する方法などによるスルファモイル化する工程;および必要ならば保護基Y<sup>1</sup>の離脱を行う工程;を包含する工程により調製される。これら各工程の順序は適宜入れ換えることができる。

【0042】(ピロリジン誘導体の合成)ピロリジン誘導体IIの合成法は特に限定されないが、例えば、次に示す方法により合成が行われる。

【0043】 (ルート1)

[0044]

【化11】

(7)

【0045】上記スキームにおいて、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>は式Iで定義されたのと同様であり、R<sup>5</sup>は低級アルキルなど、カルボキシ基とエステルを形成する基である。Y<sup>1</sup>およびY<sup>2</sup>は式IおよびIIで定義したのと同様であるが、反応ルートの中間においてはそれぞれメルカプト基の保護基およびアミノ基の保護基を示す。

【0046】この方法においては、例えば、まず4-ヒドロキシピロリジン-2-カルポン酸誘導体IVを準備する。この化合物IVの4位の水酸基にメシル基などを導入し、次いでトリチルチオ化などにより保護されたメルカプト基を4位に導入すると、化合物Vが得られる。次いで、2位のカルボン酸エステル基をメチロール化(還元)することにより、化合物VIが得られる。この化合物VIをアジ化し、次いでアミノ化することにより、あるいは、フタルイミド化し、脱フタリル化することにより、\*\*

HO.

\*化合物VIの水酸基の位置にアミノ基が導入される(化合物VII)。次いで、これをスルファモイル化することにより、化合物IIが得られる。

【0047】さらに、このルート1の方法を種々に改変することも可能である。例えば、化合物IVの4位に保護20 されたメルカプト基を導入した後に、メチロール化(カルボン酸エステル基の還元)を行い、次いで、スルファミド化することにより、化合物IIが得られる。あるいは、化合物IVをメチロール化した後に保護されたメルカプト基を導入し、次いで、スルファミド化することにより、化合物IIが得られる。

[0,048] (ルート2) [0049] 【化12】

$$\xrightarrow{Y^1S} \xrightarrow{NPrc} \xrightarrow{HS} \xrightarrow{NH_2} \xrightarrow{HS} \xrightarrow{R^1} \xrightarrow{NSO_2N \subset R^2} \xrightarrow{R^2} \xrightarrow{Y^2 \quad (II-1)}$$

【0050】上記スキームにおいて、R²、R³およびR 'は式Iで定義されたのと同様であり、R⁵は低級アルキルなど、カルポキシ基とエステルを形成する基である。Y¹およびY²は式IおよびIIで定義したのと同様であるが、反応ルートの中間においてはそれぞれメルカプト基の保護基およびアミノ基の保護基を示す。X¹は、水酸基を活性化する基を示す。

【0051】この方法においては、例えば、まず、4-ヒドロキシピロリジン-2-カルボン酸誘導体IVの4位の水酸基にメシル基など(X<sup>4</sup>で示される)を導入して

活性化し、次いで、2位のカルボン酸エステル基を、ルート1の場合と同様にヒドロキシメチル化することにより化合物VIIIが得られる。次に、ヒドロキシメチル基の水酸基の位置に、フタルイミド化などの方法により保護されたアミノ基を導入する(化合物VIIIの水酸基に脱離基を導入して反応性を高めることも有効な手段である。次いで、4位にチオ酢酸塩などにより保護されたメルカプト基(Y¹Sで示される)を導入し(化合物X)、次いで脱保護化することにより化合物XIが得られる。これを

スルファモイル化することにより、化合物II-1 (化合物IIのピロリジン環の2位がSHである化合物)が得られる

【0052】さらに、このルート2の方法を種々に改変することも可能である。例えば、化合物VIIIの4位に保護されたメルカプト基を導入し、これをスルファモイル\*

\*化し、次いで脱保護することにより、化合物II-1が得られる。

14

[0053] (ルート3) [0054] 【化13]

$$\begin{array}{c} \text{HO} \cdot \begin{array}{c} & \text{HO} \cdot \begin{array}{c} & \text{HO} \cdot \\ & \downarrow^2 \end{array} \\ \text{(IV-1)} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{HO} \cdot \begin{array}{c} & \text{HO} \cdot \\ & \downarrow^2 \end{array} \\ \text{(XII)} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{HO} \cdot \begin{array}{c} & \text{NH} \\ \downarrow^2 \end{array}$$

【0055】上記スキームにおいて、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>は式Iで定義したのと同様である。Y<sup>2</sup>は式Iで定義したのと同様であるが、反応ルートの中間においてはアミノ基の保護基を示す。

【0056】この方法においては、例えばまず、ピロリジン環の窒素が保護された、4-ヒドロキシピロリジン-2-カルボン酸IV-1にクロロギ酸エステルなどを反応させ、次いで還元して2位のカルボキシ基をヒドロキシメチル基に変換する。次いで、このヒドロキシメチル基の水酸基を反応性エステルとし、保護されたアミノ基を導入した後、脱保護することにより化合物XIV)、次いで4位の水酸基の位置に保護されたメルカプト基を導入し、これを脱保護することにより化合物II-1が得られる。

【0057】(ピロリジルチオカルバペネム誘導体の合成)上記ピロリジン誘導体は、ピロリジン環の4位を必要に応じて脱保護することによりSH基とされる。次いで、次式IIIで示されるカルパペネム誘導体と反応させることにより、本発明のピロリジルチオカルバペネム誘導体Iが得られる。

[0058]

【化14】

【0059】(式中、 $R^1$ は水素または低級アルキルであり、 $X^1$ は水素、または水酸基の保護基であり、 $X^2$ は水素、カルポキシ基、アンモニオ基、アルカリ金属、またはアルカリ土類金属の保護基であり、そして $X^3$ は水酸基の反応性エステル、アルキルスルフィニル基またはアリールスルフィニル基である)。

【0060】化合物 I は、必要に応じて脱保護され、フ 30 リーのカルポキシ基、水酸基、および/またはアミノ基 を有する化合物とされる。

【0061】(ピロリジルチオカルパペネム誘導体を含 有する抗菌剤)本発明のピロリジルチオカルパペネム誘 導体(その医薬として受容される塩を含む)を含有する 組成物は抗菌剤として投与される。投与形態は、経口ま たは、非経口投与である。投与の形態としては、注射剤 (静脈注射、筋肉注射、点滴、皮下注射用アンプル剤、 パイヤル剤、液剤、懸濁剤など)、外用剤、局所投与剤 (点耳剤、点鼻剤、点眼剤、軟膏剤、乳剤、スプレー 40 剤、坐剤など)、経口投与剤などがある。注射による投 与、経皮、経粘膜投与などが好適である。上記製剤は、 ピロリジルチオカルパペネム誘導体を0.01重量%以 上の割合で含有し、投与形態に応じて適当な賦形剤、助 剤、安定剤、浸潤剤、乳化剤、その他の添加剤などを含 有する。それらは製剤学的、薬理学的に利用可能で、ピ ロリジルチオカルパペネム誘導体に対しても影響を与え ない物質であることが必要である。例えば、経口用の製 剤には乳糖、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウ ム、白土、シュークロース、コンスターチ、タルク、ゼ 50 ラチン、寒天、ペクチン、落花生油、オリーブ油、カカ

才脂、エチレングリコール、酒石酸、クエン酸、フマル酸などが含有される。非経口用の製剤には、溶剤(アルコール、緩衝剤、オレイン酸メチル、水など)、緩衝剤、分散剤、溶解補助剤、安定化剤(pーヒドロキシ安息香酸メチルまたはpーヒドロキシ安息香酸エチル、ソルビン酸など)、吸収促進剤(グリセリンのモノまたはジオクタン酸エステル)、抗酸化剤、芳香剤、鎮痛剤、懸濁剤、副作用抑制剤、作用増強物質(吸収排泄調節剤、酵素分解防止剤、βーラクタメース阻害剤、他種抗菌剤など)などが含有される。

【0062】本発明のピロリジルチオカルバペネム誘導体の投与量は患者の年齢、疾患の種類および状態、使用する化合物の種類などによって異なる。一般的には、患者に1日当たり1mg/個体(外用)と約4000mg/個体(静注)との間の量であり、必要に応じてそれ以上の量も投与され得る。本発明の化合物は感染症の治癒のために、1回投与量が例えば、1mg(外用)では1日数回、1000mg(静注)では、1日2~4回程度投与される。

[0063]

【作用】

(ピロリジルチオカルバペネム誘導体の特徴) 本発明の ピロリジルチオカルパペネム誘導体の抗菌剤としての性 質を、公知化合物 (イミペネム、メロペネム、メシレー ト、およびウレア) と比較して、次に示す。

【0064】(1) 抗菌作用

最小細菌発育阻止濃度および細菌感染症発症予防効果を、メロペネム(特開昭60-233076)およびイミペネム(特開昭55-9090)とそれぞれ比較すると、一般にグラム陽性菌にはメロペネムより強く、グラ 30ム陰性菌にはイミペネムより強い。グラム陰性菌の1種である緑膿菌に対してはイミペネム、メロペネムおよび対応するメシレート(特開昭63-179876)に比べてそれぞれ同等または2倍の抗菌力を示す。メロペネムに対応するウレア(特開昭62-155279)に比較すると、グラム陽性菌には同等または2倍、グラム陰性菌には2倍、緑膿菌には2倍から8倍強い抗菌力を示す。

【0065】(2)ウサギ腎毒性試験

16

体重1kg当たり250mgを投与したところ、毒性を示さなかった。メロペネムも同様である。これに対し、イミペネム(150mg/kg)では尿に糖および蛋白が認められ、かつ解剖所見によると腎臓の白色微細顆粒状変化が認められるなど、中等度の腎臓毒性を示した。

[0066]

(3) マウス腎デヒドロペプチダーゼ-1による分解速 度

本発明のピロリジルチオカルバペネム誘導体の分解速度 10 は、イミペネムの76%、メロペネムの40%であり、 安定であることがわかる。

【0067】(4)水に対する溶解性

水に対する溶解度は遊離酸で10%以上である。従って、静脈注射投与が可能である。これに対して、イミペネムおよびメロペネムは、溶解度が約2%であり、点滴による投与が必要である。

【0068】(5)体内動態

カニクイザル静注 (10mg/kg)では半減期1.1 時間、尿からの回収率は62.2%、血液内濃度積分値 20 は24.9 μg・hr/mlであった。これをメロペネムの場合と比べると、半減期は1.44倍、尿からの回収率は1.36倍、血液内濃度積分値は1.44倍に達する。イミペネムと比べると、半減期は1.87倍、尿から回収率は1.93倍、血液内濃度積分値は1.87倍に達する。

【0069】マウス静注(20mg/kg)では尿からの回収率は36.3%、血液内濃度積分値は12.1μg・hr/mlであった。これをメロベネムと比べると、尿からの回収率は2.18倍、血液内濃度積分値は2.32倍であった。イミベネムと比較すると、尿からの回収率は1.15倍、血液内濃度積分値は1.37倍であり、メロベネムに対応するメシレートと比較すると尿中回収率は1.48倍であった。

[0070]

【実施例】以下に本発明を実施例につき説明する。

【0071】 [ピロリジン誘導体の製造例1]

[0072]

【化15】

【0073】 (工程1) O-メシル化

(2S,4R) -1-p-メトキシベンジルオキシカルボニル-4-ヒドロキシピロリジン-2-カルボン酸メチルエステル227.2g (0.735モル) をジクロルメタン1.3リットルに溶かし、撹拌下、-30℃でトリエチルアミン112.5ml (1.1当量) と塩化メタンスルホニル56.8ml (1当量) とを加え、同温で15分間撹拌する。反応液を希塩酸および水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮することにより、(2S,4R) -1-p-メトキシベンジルオキシカルボニル4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-カルボン酸メチルエステル280.1gを得る。収率:98%。

[0 0 7 4] NMR  $\delta$  (CDC1<sub>3</sub>) ppm: 3.02, 3.04(2×s, 3 H), 3.56, 3.78(2×s, 3H), 3.81(s,3H), 4.98, 5.08(A Bq, J=12Hz, 1H), 5.04, 5.12(ABq, J=12Hz, 1H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1755, 1709, 1620.

【0075】(工程2)トリチルチオ化

トリフェニルメチルメルカプタン107.02g(1.5 間撹拌する。反応液を含 当量)をジメチルホルムアミド350mlに溶かし、撹拌 0mlを少しずつ加える。 下、0℃で60%水素化ナトリウム油性懸濁液13.4 去する。残渣をジクロガ 2g(1.3当量)を加え、室温で1時間撹拌する。そ シウムで乾燥後、減圧緩 の反応液に(2S,4R)-1-p-メトキシベンジルオキ することにより、(2S シカルボニル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン- ルオキシカルボニルー4・メタンスルホニルオキシピロリジン- クノールの白色結晶82 ル)のジメチルホルムアミド(70ml)溶液を0℃で撹 [0078] NMR δ(CDM 拌しながら加え、60℃で30分間撹拌する。反応液を 50 4.99(ABq, J=12Ez, 2E).

冷希塩酸中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水と食塩水とで順次洗浄し、乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(トルエン:酢酸エチル=5:1)で精製することにより、(2S,4S)-1-p-メトキシペンジルオキシカルボニル-4-ト30リチルチオピロリジン-2-カルボン酸メチルエステル127.1gを得る。収率:87%。

[ 0 0 7 6 ] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 3.50, 3.71(2×s, 3 H), 3.78, 3.84(2×s, 3H), 4.87, 5.13(ABq, J=12Hz, 1H), 4.89, 5.13(ABq, J=12Hz, 1H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1750, 1700, 1618.

【0077】 (工程3) メチロール化

(2S,4S)-1-p-メトキシベンジルオキシカルボニル-4-トリチルチオピロリジン-2-カルボン酸メチルエステル127.1g(0.224モル)をテトラヒドロフ のラン1リットルに溶かし、室温で撹拌下、水素化ホウ素リチウム4.88g(1当量)を加え、60℃で30分間撹拌する。反応液を室温に戻し、撹拌しながら水100㎡を少しずつ加える。析出物を濾去し、濾液を減圧留去する。残渣をジクロルメタンに溶解させ、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をエーテルで洗浄することにより、(2S,4S)-1-p-メトキシベンジルオキシカルボニル-4-トリチルチオピロリジン-2-メタノールの白色結晶82.3gを得る。収率:68%。【0078】NMR δ(CDCl₃) ppm:3.84(s,3H),4.93,

[ 0 0 7 8 ] NMR δ (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 3.84(s, 3H), 4.93 4.99(ABq, J=12Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3400, 1668, 1610.

【0079】(工程4)メチロール部分のメシル化

(2S,4S)-1-p-メトキシペンジルオキシカルポニ ル-4-トリチルチオピロリジン-2-メタノール22.3 3g(41.37ミリモル)をジクロルメタン300ml に溶かし、-30℃に冷却する。これにトリエチルアミ ン6.92ml(1.2当量)と塩化メタンスルホニル3. 5 2 ml (1.1 当量) を加え、20 分間撹拌する。反応 液を希塩酸、水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、 S, 4S) -1-p-メトキシベンジルオキシカルポニル-4-トリチルチオピロリジン-2-メタノール・メタンス ルホン酸エステル27.81g(45.02ミリモル)を 得る。収率:100%。

[0080] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2.89(s, 3H), 3.81,  $3.83(2\times s. 3H)$ ,  $4.85\sim 5.07(m. 2H)$ .

IR  $\nu$  (CHCl<sub>8</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1725, 1690, 1610.

【0081】(工程5)アジ化

(2S, 4S) -1-p-メトキシベンジルオキシカルポニ スルホン酸エステル27.81gをジメチルホルムアミ ド120mlに溶かし、アジ化ナトリウム3.50g(5 3.8ミリモル) を含む水溶液12 mlを加え、80℃で 8時間撹拌する。反応液を氷水に注ぎ、酢酸エチルで抽 出する。抽出液を、水および食塩水で順次洗浄し、濃縮 する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーによ り精製することにより、(25,45)-1-p-メトキシ ベンジルオキシカルポニル-2-アジドメチル-4-トリチ ルチオピロリジン17.27g(30.64ミリモル)を 得る。収率:工程4および5を通じて計74%。

[0082]

82gを得る。

NMR  $\delta$  (CDC1<sub>3</sub>) ppm: 3.84(s, 3H), 4.82~5.15(m, 2H). IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 2105, 1685.

【0083】(工程6)アミノ化

(2S, 4S) -1-p-メトキシペンジルオキシカルポニ ル-2-アジドメチル-4-トリチルチオピロリジン17. 27g(30.64ミリモル)を、酢酸エチル150m 1、メタノール200mlおよび酢酸2.63ml(46ミリ モル) の混液に溶かし、5%パラジウムー炭素5gで常 法により接触還元する。反応終了後、触媒を濾去し、濾 40 2.73ml (1.1当量)を加え、約1時間かけて室温ま 液を減圧濃縮することにより、残渣として(25,4 S)-1-p-メトキシベンジルオキシカルポニル-2-ア ミノメチル-4-トリチルチオピロリジン酢酸塩17.3 3gを得る。残渣をジクロルメタンに溶かし、炭酸水素 ナトリウム水で洗浄し、これを濃縮することにより、 (2S,4S)-2-アミノメチル-1-p-メトキシペンジ ルオキシカルポニル-4-トリチルチオピロリジン16.

【0084】(工程7)フタルイミド化

20

ンジルオキシカルポニル-4-トリチルチオピロリジン-2-メタノール96.24g(178ミリモル)から得ら れた粗製の (2S,4S) -1-p-メトキシペンジルオキ シカルポニル-4-トリチルチオピロリジン-2-メタノー ル・メタンスルホン酸エステル115.4gをジメチル ホルムアミド1リットルに溶かし、フタルイミドカリウ ム65.94g (2当量) を加え、100℃で1時間撹 拌する。反応液を氷水に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。 抽出液を水および食塩水で順次洗浄し、濃縮する。残渣 **瀘過する。濾液を減圧濃縮することにより、粗製の(2 10 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(トルエン:酢** 酸エチル)で精製することにより、(25,45)-1p-メトキシペンジルオキシカルポニル-2-フタルイミ ドメチル-4-トリチルチオピロリジン99.4gを得 る。収率:83.5%。

> [0085] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 3.78, 3.84(2×s, 3 H),  $4.65\sim5.00(m, 2H)$ .

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1770, 1712, 1693, 1611.

【0086】 (工程8) 脱フタリル化

(2S, 4S) -1-p-メトキシベンジルオキシカルボニ ル-4-トリチルチオピロリジン-2-メタノール・メタン 20 ル-2-フタルイミドメチル-4-トリチルチオピロリジン 752mg (1.124ミリモル) をジクロルメタン3ml とメタノール12mlとの混液に溶かし、ヒドラジン一水 和物109μ1(2当量)を加え、5時間加熱後、反応 液を減圧濃縮する。残渣にジクロルメタン5mlを加え、 不溶物を濾去する。濾液を水洗後、減圧濃縮する。残渣 をジクロルメタン/メタノール混液から再結晶すること により、(2S,4S)-1-p-メトキシベンジルオキシ カルポニル-2-アミノメチル-4-トリチルチオピロリジ ン471mgを得る。収率:78%。mp.165~167 *30* ℃.

> [0 0 8 7] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>:CD<sub>3</sub>OD=2:1) ppm: 3.46(s, 3) H), 4.96, 4.89 (ABq, J=12Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1683, 1610.

【0088】(工程9)ジメチルスルファモイル化

(2S, 4S) -1-p-メトキシペンジルオキシカルボニ ル-2-アミノメチル-4-トリチルチオピロリジン12. 44g(23.13ミリモル)をジクロルメタン70ml に溶かし、-78℃に冷却する。トリエチルアミン4. 2 1 ml (1.3 当量) と塩化ジメチルアミノスルホニル で昇温する。反応液を希塩酸および食塩水で順次洗浄 し、濃縮することにより、粗製の(25,45)-1-p-メトキシベンジルオキシカルポニル-2-N, N-ジメチル スルファモイルアミノメチル-4-トリチルチオピロリジ ン15.02gを得る。収率:100%。

【0089】(工程10)脱保護によるメルカプト化 (2S, 4S) -1-p-メトキシペンジルオキシカルポニ ル-2-N, N-ジメチルスルファモイルアミノメチル-4-トリチルチオピロリジン3.55g(5.5ミリモル)を 工程 4 と同様の方法で(2 S, 4 S)-1-p-メトキシベ 50 ジクロルメタン 7 0 ml とメタノール 3 5 ml との混液に溶 r a y

かし、氷冷下、ピリジンO.66ml (1.5当量) および 硝酸銀1.40g(1.5当量)を含む水(3.5ml)溶 液を加え、10分間撹拌する。反応液を水に注ぎジクロ ルメタンで抽出し、硫酸マグネシウムで乾燥する。次い で、これに硫化水素を通じ、生成する沈殿を濾去する。 瀘液を減圧濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグ ラフィー (トルエン:酢酸エチル) で精製することによ り、(2S,4S)-1-p-メトキシベンジルオキシカル ポニル-2-N, N-ジメチルスルファモイルアミノメチル 7.0%。

[0 0 9 0] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2.77(s, 6H), 3.81 (s, 3H),  $5.00\sim5.12(m, 2H)$ .

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3380, 1690, 1610.

【0091】(工程11)スルファモイル化

クロロスルホニルイソシアネート3.95ml(45.45 リモル) のジクロルメタン70ml溶液に、-50℃でp -メトキシベンジルアルコール5.66ml(45.4ミリ モル)を加え、-50℃で15分間撹拌する。生成した 塩化物の溶液を、(2S,4S)-1-p-メトキシペンジ ルオキシカルポニル-2-アミノメチル-4-トリチルチオ ピロリジン (工程6または8で得られる) 12.21g (22.7ミリモル) およびトリエチルアミン6.38ml (45.6ミリモル)を含むジクロルメタン (300m 1) 溶液に-78℃で加え、10分間撹拌する。反応液 を希塩酸と食塩水で順次洗浄し、減圧濃縮する。残渣を シリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製することに より、(2S,4S)-1-p-メトキシペンジルオキシカ ルファモイルアミノメチル-4-トリチルチオピロリジン 16.31gを得る。収率:91.6%。

[0092] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 3.78(s, 3H), 3.81,  $3.83(2 \times s, 3H)$ , 4.98, 4.89(ABq, J=12Hz, 2H), 5.09, 5.03(ABq, J=12Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3390, 1740, 1685.

【0093】 (工程12) 脱保護によるメルカプト化 (2S, 4S) -1-p-メトキシペンジルオキシカルボニ ル-2-p-メトキシベンジルオキシカルボニルスルファ モイルアミノメチル-4-トリチルチオピロリジン2.3 5g (3.13ミリモル) をジクロルメタン60mlとメ タノール30mlとの混液に溶かし、氷冷下でピリジン 0.38ml (4.75ミリモル; 1.5当量) および硝酸 銀0.80g(1.5当量)を含む水(2ml)溶液を加 え、10分間撹拌する。反応液を水中に注ぎ、ジクロル メタンで抽出する。抽出液を硫酸マグネシウムで乾燥 し、濾過する。濾液に硫化水素ガスを通じ、生成する沈 殿を濾去する。濾液を減圧濃縮して得た残渣をシリカゲ ルカラムクロマトグラフィーにより精製することによ り、(2S,4S)-1-p-メトキシベンジルオキシカル 50 ルアミノメチル)ピロリジン866mgを得る。収率:8

ポニル-2-p-メトキシベンジルオキシカルボニルスル ファモイルアミノメチル-4-メルカプトピロリジン1.

22

[0094] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2.42~2.58(m, 1H), 3.80(s, 6H), 5.08, 5.02(ABq, J=12Hz, 2H), 5.12, 5. 07 (ABq, J=16Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3380, 1740, 1685, 1610.

【0095】(工程13) N-メチル化

56gを得る。収率:92.4%。

(2S, 4S) -1-p-メトキシペンジルオキシカルポニ - 4-メルカプトピロリジン1.93gを得る。収率:8 10 ル-4-トリチルチオ-2-(p-メトキシベンジルオキシ カルポニルアミノスルホニルアミノメチル) ピロリジン 2.06g(2.63ミリモル)をジメチルホルムアミド 15mlに溶かし、氷冷撹拌下、1M-リチウム(ビスト リメチルシリル)アミドのテトラヒドロフラン溶液2. 76m1(1.05当量)を加え、1時間撹拌後、ヨウ化 メチル491μ1 (3当量) を加えて同温で3時間撹拌 する。反応液を酢酸エチルと亜硫酸ナトリウム水との混 合物中に注ぎ、酢酸エチル層を分取する。有機層を水お よび食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、 p-メトキシベンジルオキシカルボニルスルファミン酸 20 減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィー (トルエン:酢酸エチル=4:1) で精製すること

[0096] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.4~1.6(m, 1H), 1.  $9\sim2.1(m, 1H)$ ,  $2.5\sim3.3(m, 4H)$ , 3.23(s, 3H),  $3.5\sim$ 3.8(m, 1H), 3.76(s, 3H), 3.81(s, 3H), 4.93(ABq, J=ルボニル-2-p-メトキシベンジルオキシカルボニルス 30 10.4Hz, 2H), 5.10(ABq, J=15.2Hz, 2H), 6.35~6.55  $(m, 1H), 6.8 \sim 7.5 (m, 23H).$ 

により、(2 S, 4 S) -1-p-メトキシベンジルオキシ

カルポニル-4-トリチルチオ-2-(N-p-メトキシベン

ジルオキシカルポニル-N-メチルアミノスルホニルアミ

ノメチル) ピロリジン1.51gを得る。収率:72

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1727, 1695.

【0097】(工程14)脱保護によるメルカプト化 (2S, 4S) -1-p-メトキシベンジルオキシカルボニ ル-4-トリチルチオ-2-(N-p-メトキシペンジルオキ シカルポニル-N-メチルアミノスルホニルアミノメチ ル)ピロリジン1.5g(1.88ミルモル)をジクロル メタン4mlとメタノール10mlとの混液に溶かし、氷冷 撹拌下、ピリジン381μ1 (2.5当量) および硝酸 40 銀640mg (2当量) を含む水 (6ml) 溶液を加え、同 温で30分間撹拌する。反応液をジクロルメタンで希釈 し、水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥後、約5mlとなる まで減圧濃縮する。残渣にメタノール10回を加え、硫 化水素ガスを通す。生成する固体を濾過して除いた後、 反応液を減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマ トグラフィー (トルエン:酢酸エチル=2:1) で精製 することにより、(2S,4S)-1-p-メトキシベンジ ルオキシカルポニル-4-メルカプト-2-(N-p-メトキ シベンジルオキシカルポニル-N-メチルアミノスルホニ

3%.

[0 0 9 8] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.6 $\sim$ 1.8(m, 1H), 2.  $3\sim$ 2.6(m, 1H), 2.9 $\sim$ 3.4(m, 5H), 3.3(s, 3H), 3.8(s, 6H), 3.8 $\sim$ 4.2(m, 1H), 6.3 $\sim$ 6.6(m, 1H), 6.88(d, J=8.6Hz, 2H), 7.2 $\sim$ 7.4(m, 2H).

\* IR v (CHCl3) cm-1: 1690.

【0099】 〔ピロリジン誘導体の製造例2〕

24

[0100]

【化16】

【0101】(工程1)O-メシル化

(2S, 4R) -1-p-ニトロペンジルオキシカルボニル -4-ヒドロキシピロリジン-2-カルボン酸メチルエステル 59.44g (0.183モル)をジクロルメタン 15 0 mlに溶かし、撹拌下、-20でトリエチルアミン 3 0.5 ml (1.2 当量)と塩化メタンスルホニル 17 ml (1 当量)とを加え、同温で 35 分間撹拌する。反応液に氷水を加え、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮することにより、(2S, 4R) -1-p-ニトロペンジルオキシカルボニル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-カルボン酸メチルエステル 74.05g を得る。収率:定量的。

[0 1 0 2] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2.20 $\sim$ 2.42(m, 1H), 2.55 $\sim$ 2.85(m, 1H), 3.07(s, 3H), 3.67(s, 1.5H), 3.78 (s, 1.5H), 3.80 $\sim$ 4.05(m, 2H), 4.53(t, J=7Hz, 1H), 5.06 $\sim$ 5.40(m, 3H), 7.47(d, J=9Hz, 1H), 7.51(d, J=9Hz, 1H), 8.23(d, J=9Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1748, 1712, 1608.

【0103】(工程2)トリチルチオ化

トリチルメルカプタン37.69g(1.5当量)をテトラヒドロフラン180mlに溶かし、撹拌下、0℃で60%水素化ナトリウム油性懸濁液4.73g(1.3当量)を加え、室温で1夜撹拌する。反応液に(2S,4R)-1-p-ニトロベンジルオキシカルボニル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-カルボン酸メチルエステル36.58g(90.9ミリモル)のテトラヒドロフラン(180ml)溶液を0℃で撹拌しながら加え、60℃で

30分間撹拌する。反応液を冷希塩酸に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水および食塩水で順次洗浄し、乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(トルエン:酢酸エチル=9:1~4:1)で精製することにより、(2S,4S)-1-p-二トロベンジルオキシカルボニル-4-トリチルチオピロリジン-2-カルボン酸メチルエステル25.48gを得る。30 収率:48.1%。

[ O 1 O 4 ] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.63~2.35(m, 2H), 2.68~3.50(m, 3H), 3.60(s, 1.5H), 3.72(s, 1.5H), 4.02~4.15(m, 1H), 4.95~5.28(m, 2H), 7.10~7.52 (m, 17H), 8.17(d, J=9Hz, 1H), 8.24(d, J=9Hz, 1H). IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1747, 1704, 1607.

【0105】 (工程3) メチロール化

(2S,4S)-1-p-ニトロペンジルオキシカルボニル-4-トリチルチオピロリジン-2-カルボン酸メチルエステル5g(9.01ミリモル)をテトラヒドロフラン180mlに溶かし、氷冷撹拌下、水素化ホウ素ナトリウム2.3g(1.4当量)のエタノール溶液と塩化リチウム2.76g(1.5当量)のテトラヒドロフラン(60ml)溶液とを加え、室温で1時間撹拌する。反応液を氷水一酢酸エチル混合物に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。抽出液を冷希塩酸、炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をメタノールで再結晶することにより、(2S,4S)-1-p-ニトロベンジルオキシカルポニル-4-トリチルチオピロリジン-2-メタノール15.9gを得る。収率:65.9%。m.122~125℃。

[0 1 0 6] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.32 $\sim$ 1.53(m, 1H),  $1.90\sim2.12(m, 1H)$ ,  $2.65\sim3.05(m, 3H)$ ,  $3.32\sim3.84(m, 1H)$ 3H), 5.08, 5.17 (ABq, J=12Hz, 2H),  $7.08 \sim 7.55$  (m, 1 7H), 8.26(d, J=9Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3400br, 1681, 1607.

【0107】(工程4)メチロール部分のメシル化

(2S, 4S) -1-p-ニトロベンジルオキシカルポニル -4-トリチルチオピロリジン-2-メタノール5.0g (9.01ミリモル) をジクロルメタン50mlに溶か し、-15℃で撹拌しながらトリエチルアミン1.63m 10 1(1.3当量)と塩化メタンスルホニル0.85ml(1. 1 当量) とを加え、-15~-10℃で30分間撹拌す る。反応液を水に加え、ジクロルメタンで抽出する。抽 出液を希塩酸、炭酸水素ナトリウム水溶液および水で順 次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。 残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(トルエ ン:酢酸エチル=9:1)で精製することにより、(2 S, 4S) -1-p-ニトロペンジルオキシカルボニル-4-トリチルチオピロリジン-2-メタノール・メタンスルホ ン酸エステル4.86gを得る。収率:85.2%。

[0 1 0 8] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.65~1.93(m, 1H),  $2.00\sim2.26$  (m, 1H),  $2.68\sim2.92$  (m, 3H), 2.96 (s, 3H),  $3.78\sim3.98(m, 1H), 4.16\sim4.30(m, 1H), 4.38\sim4.52$  $(m, 1H), 5.11(br s, 2H), 7.08\sim7.52(m, 17H), 8.24$ (d, J=9Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1699, 1606.

【0109】(工程5)フタルイミド化

(2S, 4S) -1-p-ニトロベンジルオキシカルボニル -4-トリチルチオピロリジン-2-メタノール・メタンス ルホン酸エステル4.39g(6.93ミリモル)とフタ ルイミドカリウム2.57g(2当量)とをジメチルホ ルムアミド30mlに溶かし、70℃で6時間撹拌する。 反応液を氷水に注ぎ、析出する沈殿を濾取する。沈殿を 酢酸エチルに溶かし、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネ シウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラ ムクロマトグラフィー (トルエン:酢酸エチル)で精製 することにより、(2S,4S)-1-p-ニトロペンジル オキシカルポニル-2-フタルイミドメチル-4-トリチル チオピロリジン3.12gを得る。収率:64.3%。

[0 1 1 0] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.40~2.30(m, 2H),  $2.60\sim3.08(m, 2H)$ ,  $3.10\sim3.40(m, 1H)$ ,  $3.55\sim4.23(m, 1H)$ 3H), 4.92, 5.06 (ABq, J=12Hz, 2H),  $7.08\sim7.50$  (m, 1) 7H),  $7.60 \sim 7.82 \text{ (m, 4H)}$ , 8.10 (d, J=9Hz, 1H), 8.19(d, J=9Hz, 1H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1720, 1701, 1607.

【0111】 (工程6) 脱フタリル化

(2S, 4S) -1-p-ニトロペンジルオキシカルポニル -2-フタルイミドメチル-4-トリチルチオピロリジン1 0.46g(15.31ミリモル)を、ジクロルメタン8 0 ml とメタノール 1 6 0 ml との混液に溶かし、これにヒ 50 2.08~2.30(m, 1H), 2.65~3.50(m,5H), 3.74~4.00(m,

ドラジン一水和物 1.5 3 ml (2 当量) を加える。ジク ロルメタンを加温下にて留去後、3時間15分加熱還流 した後、反応液を減圧濃縮する。残渣にジクロルメタン を加え、不溶物を濾去する。濾液を水洗し、硫酸マグネ シウムで乾燥後、減圧濃縮することにより、粗製の(2 S, 4 S) -1-p-ニトロペンジルオキシカルポニル-2-アミノメチル-4-トリチルチオピロリジン7.71gを 得る。収率:91%。

26

[0 1 1 2] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>:CD<sub>3</sub>OD=2:1) ppm: 1.46~3.7 6(m, 10H), 5.04, 5.12(ABq, J=15Hz, 2H), 7.10~7.56(m, 17H), 8.12~8.30(m, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1695, 1606.

【0113】 (工程7) N-スルファモイル化

(2S, 4S) -1-p-ニトロペンジルオキシカルポニル -2-アミノメチル-4-トリチルチオピロリジン4.7g (8.49ミリモル)をジクロルメタン45mlに溶か し、-70℃に冷却する。これに、ジイソプロピルエチ ルアミン3.4ml (2.3当量) および1M塩化 t-プト キシカルポニルアミノスルホニル(予めクロロスルホニ 20 ルイソシアネートと t-ブタノールから合成)を含むジ クロルメタン溶液21mlを加え、1時間撹拌後、氷水を 加える。反応液を希塩酸および炭酸水素ナトリウム水溶 液で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮す る。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(トル エン:酢酸エチル)で精製することにより、(2S,4 S) -1-p-ニトロペンジルオキシカルポニル-2-t-プ トキシカルポニルアミノスルホニルアミノメチル-4-ト リチルチオピロリジン1.49gを得る。収率:24

[0 1 1 4] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.40~2.30(m, 2H), 1.44(s, 9H), 2.60 $\sim$ 3.40(m, 5H), 3.71 $\sim$ 3.95(m, 1H), 5.08, 5.13(ABq, J=12Hz, 2H), 6.27(br s, 1H), 7.07  $\sim$ 7.55(m, 17H), 8.21(d, J=7Hz, 1H), 8.26(d, J=7Hz, 1H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3390, 1737, 1695, 1606.

【0115】(工程8)脱Boc化

(2S, 4S) -1-p-ニトロペンジルオキシカルポニル -2-t-プトキシカルポニルアミノスルホニルアミノメ チル-4-トリチルチオピロリジン1.46g(2ミリモ **40** ル)をジクロルメタン 5 ml に溶かし、氷冷下でアニソー ル2.4mlとトリフルオロ酢酸3.9mlとを加え、室温で 2時間撹拌する。反応液に酢酸エチルと氷水とを加え、 酢酸エチルで抽出する。抽出液を水および飽和食塩水で 順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮す る。残渣をn-ヘキサンで再結晶することにより、(2 S, 4S) -1-p-ニトロペンジルオキシカルポニル-2-スルファモイルアミノメチル-4-トリチルチオピロリジ ン1.4 gを得る。収率:ほぼ定量的。

[0 1 1 6] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.43 $\sim$ 1.70(m, 1H),

1H), 5.03, 5.13(ABq, J=15Hz, 2H), 5.73(br s, 1H),  $7.00\sim7.60(m, 17H)$ , 8.25(d, J=9Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3334br, 1688, 1607.

【0117】 (工程9) 脱保護によるメルカプト化

(2S, 4S) -1-p-ニトロベンジルオキシカルポニル -2-スルファモイルアミノメチル-4-トリチルチオピロ リジン668mg(0.95ミリモル)をテトラヒドロフ ラン6mlに溶かし、氷冷下でピリジン0.254ml(2. 7 当量) および硝酸銀403 mg (2.5 当量) を含む水 2 ml溶液を加え、室温で1時間撹拌する。反応液にジク ロルメタン3mlとメタノール3mlとを加え、氷冷下で硫 化水素ガスを10分間通し、生成する沈殿を濾去する。 濾液をジクロルメタンで希釈し、水洗して硫酸マグネシ\* \*ウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラム クロマトグラフィー (トルエン:酢酸エチル) で精製す ることにより、(2S,4S)-1-p-ニトロペンジルオ キシカルポニル-2-スルファモイルアミノメチル-4-メ ルカプトピロリジン233mgを得る。収率:63%。

28

[0 1 1 8] NMR  $\delta$  (CDC1<sub>3</sub>-CD<sub>3</sub> OD) ppm: 1.42(t, J=7H z, 1H),  $1.65\sim1.93$  (m, 1H),  $2.48\sim2.70$  (m, 1H), 3.05 $\sim 3.63 (m, 4H), 3.93 \sim 4.16 (m, 2H), 5.22 (s, 2H), 7.5$ 3(d, J=8Hz, 2H), 8.23(d, J=8Hz, 2H).

10 IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3276br, 1692, 1607.

【0119】 〔ピロリジン誘導体の製造例3〕

[0120]

【化17】

【0121】 (工程1) メチロール化

(2S, 4R) -1-p-ニトロベンジルオキシカルボニル -4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-カルボン酸 メチルエステル79.4g(0.197ミリモル)をエタ ノール300mlとテトラヒドロフラン150mlとの混液 30 に溶かし、0℃で撹拌下、水素化ホウ素ナトリウム1 0.44g(1.4当量)を少量ずつ加え、0℃で1.5 時間、そして室温で5時間撹拌する。反応液を氷冷し、 5 N塩酸100mlを加え、水で希釈し、酢酸エチルで抽 出する。抽出液を食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾 燥後、減圧濃縮する。残渣をジクロルメタン-エーテル で再結晶することにより、(2S,4R)-1-p-ニトロ ペンジルオキシカルボニル-4-メタンスルホニルオキシ ピロリジン-2-メタノール51.9gを得る。収率:7 0%。

[0 1 2 2] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.93~2.14(m, 1H),  $2.32\sim2.48(m, 1H)$ , 3.06(s, 3H),  $3.53\sim4.28(m, 6H)$ , 5.26(s, 2H), 7.53(d, J=9Hz, 2H), 8.24(d, J=9Hz, 2H)H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3404, 1698, 1607.

【0123】(工程2)メチロール部分のトシル化

(2S,4R)-1-p-ニトロペンジルオキシカルポニル -4-メタンスルフォニルオキシピロリジン-2-メタノー ル28.8g(77ミリモル)をジクロルメタン150m 1に溶かし、氷冷撹拌下、塩化p-トルエンスルホニル1

9.11g(1.3当量)、トリエチルアミン10.4ml (1.3 当量)、およびジメチルアミノピリジン0.94 g (0.1当量)を加え、25℃で7時間撹拌する。反 応液を氷水で希釈する。有機層を分取し、炭酸水素ナト リウム水溶液および水で順次洗浄し、硫酸マグネシウム で乾燥後、減圧濃縮する。残渣をn-ヘキサンで再結晶 することにより、(2 S, 4 R) -1-p-ニトロペンジル オキシカルポニル-4-メタンスルホニルオキシピロリジ ン-2-メタノール・p-トルエンスルホン酸エステル3 7.7gを得る。収率:93%。

[0 1 2 4] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2.20 $\sim$ 2.50(m, 1H),  $2.44(s, 3H), 3.05(s, 3H), 3.45\sim4.60(m, 5H), 5.18$ (s, 2H), 5.26(br s, 1H), 7.34(d, J=8Hz, 2H), 7.50 (d, J=8Hz, 2H), 7.75(d, J=8Hz, 2H), 8.23(d, J=8Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1700, 1599.

【0125】 (工程3) フタルイミド化

(2S, 4R) -1-p-ニトロペンジルオキシカルボニル -4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-メタノール p-トルエンスルホン酸エステル25g(47.3ミリ モル)とフタルイミドカリウム17.52g(2当量) とをジメチルホルムアミド250mlと混合し、60℃で 7時間撹拌する。反応液を氷水に注ぎ、析出する沈殿を **濾取する。沈殿を酢酸エチルに溶かし、飽和食塩水で洗** 50 浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣

40

をメタノールで再結晶することにより、(2S,4R)-1-p-ニトロペンジルオキシカルボニル-2-フタルイミドメチル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン18.76gを得る。収率:79%。mp.121~123℃。
[0126] NMR δ(CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2.03~2.60(m, 2H), 3.02(c, 3H), 3.50~4.15(m, 4H), 4.40~4.63(m, 1H)

(0 1 2 6 ) NMR & (CDCIs) ppm: 2.03~2.60(m, 2H), 3.02(s, 3H), 3.50~4.15(m, 4H), 4.40~4.63(m, 1H), 5.10, 5.29(ABq, J=15Hz, 2H), 5.10~5.30(m, 1H), 7.46(d, J=9Hz, 1H), 7.57(d, J=9Hz, 1H), 7.63~7.88(m, 4H), 8.20(d, J=9Hz, 2H)

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1773, 1715, 1605.

【0127】(工程4)アセチルチオ化

(2S,4R)-1-p-ニトロベンジルオキシカルボニル-2-フタルイミドメチル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン10g(19.88ミリモル)とチオ酢酸カリウム4.54g(2当量)とをジメチルホルムアミド60mlに溶かし、60℃で3時間撹拌する。反応液を氷水200mlに注ぎ、析出物を濾取する。沈殿を酢酸エチルに溶かし、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(トルエン:酢酸エチル)で精製することにより、(2S,4S)-1-p-ニトロベンジルオキシカルボニル-2-フタルイミドメチル-4-アセチルチオピロリジン8.7gを得る。収率:90%。

[0 1 2 8] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.65 $\sim$ 1.97(m, 1H), 2.47 $\sim$ 2.67(m, 1H), 3.24 $\sim$ 3.34(q,1H), 3.73 $\sim$ 4.24(m, 4H), 4.30 $\sim$ 4.54(m, 1H), 5.02(dd, J=14Hz, J=7Hz, 1H), 5.20(d, J=14Hz, 1H), 7.42(d, J=9Hz, 1H), 7.45(d, J=9Hz, 1H), 7.60 $\sim$ 8.86(m, 4H), 8.17(d, J=9Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1773, 1714, 1605.

【0129】(工程5) 脱フタリル・脱アセチル化(2S,4S)-1-p-ニトロベンジルオキシカルボニル-2-フタルイミドメチル-4-アセチルチオピロリジン4.92g(10.18ミリモル)をジクロルメタン15mlとメタノール75mlとの混液に溶かし、ヒドラジンー水和物1.53ml(3当量)を加え、加温してジクロルメタンを留去後、1時間10分加熱環流する。反応液を\*

\*減圧濃縮した後、残渣にジクロルメタンを加え、不溶物を濾去する。濾液を水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮することにより、粗製の(2S,4S)-1-p-ニトロベンジルオキシカルボニル-2-アミノメチル-4-メルカプトピロリジン3.3gを得る。収率:定量的。

30

[ 0 1 3 0 ] NMR δ (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.63~1.90(m, 1H), 2.48~2.68(m, 1H), 2.86~3.43(m, 4H), 3.65~4.23(m, 2H), 5.22(s, 2H), 7.52(d, J=9Hz, 2H), 8.23(d, J=9 Hz, 2H).

【0131】(工程6) N-スルファモイル化

粗製の(2S,4S)-1-p-ニトロベンジルオキシカル ポニル-2-アミノメチル-4-メルカプトピロリジン3. 3g(10.18ミリモル)をジクロルメタン100ml に溶かし、-78℃でトリエチルアミン2.84ml(2. 2 当量) とトリメチルクロロシラン3.12ml(2.2当 量)とを滴下する。20分間撹拌後、トリエチルアミン 4.25ml (3 当量) と、1 M塩化スルファモイルを含 むジクロロメタン溶液25ml(2.5当量)とを滴下す 20 る。20分間撹拌後、反応液を希塩酸で酸性とし、室温 に戻し、ジクロルメタンで抽出する。抽出液を水洗後、 1 N塩酸 1 0 ml とメタノール 3 0 ml とを加え、室温で 3 0分間撹拌する。反応液を水洗し、硫酸マグネシウムで 乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマ トグラフィー (トルエン:酢酸エチル) で精製すること により、(2S,4S)-1-p-ニトロペンジルオキシカ ルポニル-2-スルファモイルアミノメチル-4-メルカプ トピロリジン2.65gを得る。収率:66.7%。

[ O 1 3 2 ] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>-CD<sub>3</sub>OD) ppm: 1.42(t, J=7H 30 z, 1H), 1.65 $\sim$ 1.93(m, 1H), 2.48 $\sim$ 2.70(m, 1H), 3.05 $\sim$ 3.63(m, 4H), 3.93 $\sim$ 4.16(m, 2H), 5.22(s, 2H), 7.5 3(d, J=8Hz, 2H), 8.23(d, J=8Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3276br, 1692, 1607.

【0133】 〔ピロリジン誘導体の製造例4〕

[0134]

【化18】

mlとt-プタノール100mlとの混液に懸濁し、炭酸水 素ナトリウム32.3g、ジ炭酸ジ-t-プチル104g およびジオキサン200回を加え、室温で一晩撹拌す る。反応液を減圧濃縮して有機溶媒を除き、残留する水 溶液にメチルエチルケトンと酢酸エチルを重層後、氷冷 下に濃塩酸34.5mlを加える。有機層を分取し、飽和 食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮す る。残渣を酢酸エチルートルエンで再結晶することによ り、トランス-1-t-プトキシカルポニル-4-ヒドロキ シ-L-プロリン82.9gを得る。無色結晶。収率:9 10 4%. mp. 1 2 6~1 2 8℃.

[0 1 3 6] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.43, 1.46(2×s, 9 H),  $1.95\sim2.36$  (m, 2H),  $3.36\sim3.6$  (m, 2H),  $4.23\sim4.4$ 4(m, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3360, 1735, 1656.

元素分析:C10H17NO5として計算値 C, 51.94; H, 7.41; N, 6.06.

実験値 C, 51.65; H, 7.38; N, 5.99。

【0137】(工程2)メシル化およびメチルエステル 化

トランス-1-t-プトキシカルボニル-4-ヒドロキシ-L -プロリン8.5gをテトラヒドロフラン110mlに溶か し、-30℃でトリエチルアミン12.8mlと塩化メタ ンスルホニル6.27mlとを加え、同温で30分間撹拌 する。次いで、トリエチルアミン5.13mlとメタノー ル30mlとを加えて30分間撹拌する。反応液に1N塩 酸37回を加え、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水、 炭酸水素ナトリウム水溶液、水、および飽和食塩水で順 次洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮する。残 渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製後、ト ルエン-石油エーテルで再結晶することにより、(2) S, 4R) -1-t-プトキシカルポニル-4-メタンスルホ ニルオキシピロリジン-2-カルボン酸メチルエステル 9.16 gを得る。無色結晶。収率:77%。 即.86~ 87℃.

[0 1 3 8] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.42, 1.47, 1.50(3  $\times$ s, 9H), 2.19 $\sim$ 2.35(m, 1H), 2.48 $\sim$ 2.75(m, 1H), 3. 06, 3.07, 3.26( $3\times$ s, 3H), 3.59 $\sim$ 4.12(m, 5H), 4.35  $\sim$ 4.60(m, 1H), 5.18 $\sim$ 5.32(m, 1H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1748, 1698.

【0139】(工程3)メチロール化

(2S, 4R) -1-t-プトキシカルボニル-4-メタンス ルホニルオキシピロリジン-2-カルポン酸メチルエステ ル8.11gをテトラヒドロフラン49mに溶かし、氷 冷撹拌下、水素化ホウ素ナトリウム2.36gとメタノ ール20mlとを加え、室温で25分間と60℃で25分 間撹拌する。氷冷後、生成した不溶物を濾過により除去 し、反応液を濃縮した後、酢酸エチルで希釈する。これ を、水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮する。 残渣を石油エーテルーエーテルで再結晶することによ 50 ミドメチル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン3g

32

り、(2S,4R)-1-t-プトキシカルボニル-4-メタ ンスルホニルオキシピロリジン-2-メタノール5.96 gを得る。無色結晶。収率:80%。mp.95~96 c.

[0 1 4 0] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.48(s, 9H), 1.78~ 2.02(m, 1H),  $2.3\sim2.48(m, 1H)$ , 3.05(s, 3H),  $3.5\sim$ 3.65(m, 2H),  $3.65\sim4.0(m, 2H)$ ,  $4.03\sim4.25(m, 1H)$ , 5.2(s. 1H)

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3460, 1680.

【0141】(工程4)トシル化

(2S, 4R) -1-t-プトキシカルポニル-4-メタンス ルホニルオキシピロリジン-2-メタノール12.0gを ジクロルメタン180mlに溶かし、氷冷撹拌下、トリエ チルアミン6.23ml、塩化p-トルエンスルホニル8. 52gおよびN, N-ジメチルアミノピリジン993mgを 順次加え、3時間加熱還流する。更にトリエチルアミン 0.5 7mlと塩化p-トルエンスルホニル 7 7 5mgとを追 加し、1時間加熱還流する。反応液に希塩酸で酸性化 し、有機層を分取し、水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥 20 後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグ ラフィーで精製し、n-ヘキサンで再結晶することによ り、(2S,4R)-1-t-プトキシカルポニル-4-メタ ンスルホニルオキシピロリジン-2-メタノール・p-ト ルエンスルホン酸エステル16.8gを得る。収率:9 2%. mp. 65~66℃.

[0 1 4 2] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.42(s. 9H), 2.15~  $2.55(m, 2H), 2.45(s, 3H), 3.03(s, 3H), 3.3\sim4.5(m,$ 5H),  $5.1 \sim 5.25$  (m, 1H), 7.35 (d, J=8.0Hz, 2H), 7.76(d, J=8.0Hz, 2H).

30 IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1693.

【0143】(工程5)フタルイミド化

(2S, 4R) -1-t-プトキシカルポニル-4-メタンス ルホニルオキシピロリジン-2-メタノール・p-トルエ ンスルホン酸エステル20.78gをジメチルホルムア ミド200mlに溶かし、フタルイミドカリウム9.61 gを加え、70℃で3時間撹拌する。反応液を水一酢酸 エチル混液に注ぐ。有機層を分取し、希水酸化ナトリウ ム水溶液および水で順次洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥 後、減圧濃縮する。残渣を5%含水シリカゲルカラムク 40 ロマトグラフィーで精製することにより、(25,4 R) -1-t-プトキシカルポニル-2-フタルイミドメチ ル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン11.17g を得る。収率: 60%。無色泡状物。 NMR δ(CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.33, 1.42( $2 \times s$ , 9H), 2.0 $\sim$ 2.55(m, 2H), 3.02 (s, 3H),  $3.4 \sim 4.6 (m, 5H)$ ,  $5.15 \sim 5.3 (m, 1H)$ ,  $7.6 \sim 7$ . 95(m, 4H).

IR ν (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1775, 1716, 1693.

【0144】(工程6)アセチルチオ化

(2S,4R)-1-t-プトキシカルポニル-2-フタルイ

をジメチルホルムアミド30mlに溶かし、チオ酢酸カリ ウム1.65gを加え、60℃で3.5時間撹拌する。反 応液を酢酸エチルと希塩酸との混液に注ぐ。有機層を分 取し、水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮す る。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製 することにより、(2S,4S)-1-t-プトキシカルボ ニル-2-フタルイミドメチル-4-アセチルチオピロリジ ン2.12gを得る。収率:74%。橙色シロップ。

[0 1 4 5] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.30, 1.39(2×s, 9 H),  $1.6\sim2.0$  (m, 1H), 2.34 (s, 3H),  $2.4\sim2.67$  (m, 1H),  $3.15\sim3.3(m, 1H)$ ,  $3.65\sim4.55(m, 5H)$ ,  $7.6\sim8.0(m, 5H)$ 4H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1774, 1715, 1688.

【0146】(工程7)脱フタリルおよび脱アセチル化 (2S, 4S) -1-t-プトキシカルボニル-2-フタルイ ミドメチル-4-アセチルチオピロリジン8.58gを、 ジクロルメタン26mlとメタノール129mlとの混液に 溶かし、ヒドラジン一水和物4.11mlを加え、2時間 45分加熱還流する。生成した不溶物を濾過して除去 し、反応液を減圧濃縮する。残渣をジクロルメタンに溶 かし、水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮する ことにより、粗製の(2S,4S)-1-t-プトキシカル ボニル-2-アミノメチル-4-メルカプトピロリジン4. 1gを得る。黄色シロップ。

> OeM MsO. 000Me 1

# 【0151】 (工程1) メチロール化

(2S, 4R) -1-p-メトキシベンジルオキシカルポニ ル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-カルボン 40 収率:81.7%。 酸メチルエステル79.4g(205ミリモル)をテト ラヒドロフラン200mlとエタノール300mlとの混液 に溶かし、氷冷下、水素化ホウ素ナトリウム14gを数 回に分けて加え、室温で4時間撹拌する。反応液に濃硫 酸を加えて中和した後、約半量となるまで減圧濃縮し、 水で希釈し、酢酸エチルで抽出する。抽出液を炭酸水素 ナトリウム水溶液、水および食塩水で順次洗浄し、硫酸 マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲ ルカラムクロマトグラフィー (トルエン:酢酸エチル=

\*【0147】 (工程8) スルファモイル化

粗製の(2S,4S)-1-t-プトキシカルポニル-2-ア ミノメチル-4-メルカプトピロリジン4.1gをジクロ ルメタン250mlに溶かし、窒素気流中-70℃でトリ エチルアミン8.87mlとトリメチルクロロシラン6.7 3回とを加え、1時間40分間撹拌後、トリエチルアミ ン8.87mlと、1M塩化スルファモイルを含むジクロ ロメタン溶液 6 4 ml とを加え、1時間撹拌する。反応液 に希塩酸を加え、有機層を分取し、1N塩酸21mlとメ 10 タノール 5 0 ml を加え、室温で 3 5 分撹拌後、水に注 ぐ。有機層を分取し、水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥 後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグ ラフィーで精製することにより、(2S,4S)-1-t-プトキシカルボニル-2-スルファモイルアミノメチル-4-メルカプトピロリジン4.57gを得る。収率:69 %。無色シロップ。

34

[0 1 4 8] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.46(s, 9H), 1.5~ 1.8(m, 1H), 1.71(d, J=6.6Hz, 1H), 2.5 $\sim$ 2.67(m, 1H),  $3.0\sim3.46(m, 4H)$ ,  $3.85\sim4.2(m, 2H)$ , 4.6(br s, 2)

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3420, 3340, 3270, 1679. 【0149】 (ピロリジン誘導体の製造例5) [0150]

【化19】

メトキシベンジルオキシカルボニル-4-メタンスルホニ ルオキシピロリジン-2-メタノール58.7gを得る。

[0 1 5 2] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm : 1.8~2.2(m, 1H),  $2.3\sim2.5(m, 1H)$ , 3.01(s, 3H), 3.57(d, J=4.4Hz, 1)H), 3.64(d, J=4.4Hz, 1H), 3.81(s, 3H),  $3.82\sim4.3$ (m, 3H), 5.09(s, 2H), 5.21(br s, 1H), 6.89(d, J=8.8)Hz, 2H), 7.31(d, J=8.8Hz, 2H).

【0153】 (工程2) トシル化

(2S, 4R) -1-p-メトキシベンジルオキシカルボニ ル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-イルメタ ノール8.7g(24.2ミリモル)をジクロルメタン8 1:2) で精製することにより、(2S,4R)-1-p-500 lc溶かし、トリエチルアミン4.05ml、p-トル

エンスルホニルクロリド5.08gおよび4-ジメチルア ミノピリジン148gを加え、室温で一晩撹拌する。反 応液を水と食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥 後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグ ラフィー (トルエン:酢酸エチル=1:1) で精製する ことにより、(2S,4R)-1-p-メトキシペンジルオ キシカルポニル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン -2-メタノール・p-トルエンスルホン酸エステル11. 75gを得る。収率:95%。

[0 1 5 4] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2.2~2.5(m), 2.44 10  $(s, 3H), 2.98(s, 3H), 3.4 \sim 3.6 (m, 2H), 3.82(s, 3H),$  $3.8\sim4.6$  (m), 5.03, 4.95 (ABq, J=12Hz, 2H), 5.2 (br s, 1H), 6.89(d, J=8.6Hz, 2H),  $7.18\sim7.4(m, 4H)$ , 7. $6\sim7.8(m, 2H)$ .

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1698, 1612.

【0155】(工程3)フタルイミド化

(2S, 4R) -1-p-メトキシペンジルオキシカルポニ ル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-メタノー ル・p-トルエンスルホン酸エステル6.35g(12. し、フタルイミドカリウム 2.7gを加え、70℃で4 時間撹拌する。反応液を氷水に注ぎ、酢酸エチルで抽出 する。抽出液を水および食塩水で順次洗浄し、硫酸マグ ネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカ ラムクロマトグラフィー (トルエン:酢酸エチル=2: 1) で精製することにより、(2S,4R)-1-p-メト キシベンジルオキシカルポニル-4-メタンスルホニルオ キシ-2-フタルイミドメチルピロリジン4.65gを得 る。収率:77.5%。

 $\sim 2.6(m, 1H)$ , 2.95, 2.97(2×s, 3H), 3.43 $\sim 4.2(m, 5)$ H), 3.80(s, 3H), (5.01(s) + 5.07, 4.96(ABq, 12.2H)z), 2H), 5.13~5.3(m, 1H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1774, 1716, 1613.

【0157】 (工程4) アセチルチオ化

(2S, 4R) -1-p-メトキシペンジルオキシカルポニ ル-4-メタンスルホニルオキシ-2-フタルイミドピロリ ジン4.0g(8.19ミリモル)をジメチルホルムアミ ド40mlに溶かし、チオ酢酸カリウム2.1gを加え、 60℃で3時間撹拌する。反応液を酢酸エチルで希釈 40 し、水および食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで 乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマ トグラフィー (トルエン:酢酸エチル=2:1) で精製

36

することにより、(2S, 4S)-1-p-メトキシベンジ ルオキシカルポニル-4-アセチルチオ-2-フタルイミド メチルピロリジン3.2gを得る。収率:78%。

[0 1 5 8] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.7~1.9(m, 1H), 2.  $4\sim2.7(m, 1H)$ , 3.21, 3.26(2×d, J=7Hz, 2H), 3.8(s, 3H),  $3.7 \sim 4.2 \text{ (m)}$ ,  $4.2 \sim 4.5 \text{ (m, 1H)}$ , (4.95 (s) + 5.0 (m, 1H)4, 4.83(ABq, J=12Hz), 2H), 6.83(d, J=7.6Hz, 2H),  $7.18 \sim 7.3 (m, 2H), 7.6 \sim 7.9 (m, 4H).$ 

IR ν (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1773, 1714.

【0159】(工程5)脱アセチル化・脱フタリル化・ スルファモイル化

(2S, 4S) -1-p-メトキシベンジルオキシカルポニ ル-4-アセチルチオ-2-フタルイミドメチルピロリジン 4.3g(9.18ミリモル)をジクロルメタン13mlお よびメタノール65mlの混液に溶かし、ヒドラジン一水 和物1.78回を加え、4時間加熱還流する。反応液を 減圧濃縮し、残留物にジクロルメタンを加え、窒素気流 中で濾過して不溶物を除く。濾液を水洗し、硫酸マグネ シウムで乾燥後、減圧濃縮する。生成した(25,4 2 7 ミリモル) をジメチルホルムアミド 6 0 ml に溶か 20 S) - 1 - p - メトキシベンジルオキシカルボニル- 4 - メ ルカプト-2-アミノメチルピロリジンを含む残渣にジク ロルメタン100mlを加え、-78℃でトリエチルアミ ン2.63gと塩化トリメチルシリル2.4回とを加え、 20分間撹拌する。反応液にトリエチルアミン2.63m 1と、1 M塩化スルファモイルを含むジクロルメタン溶 液16.5mlとを加え、20分間撹拌する。反応液を希 塩酸で洗浄し、1 N塩酸 9 ml とメタノール 2 0 ml とを加 え、室温で30分間撹拌する。反応液を水および食塩水 で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮す 【0 1 5 6】NMR δ(CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2~2.3(m, 1H), 2.4 30 る。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(トル エン:酢酸エチル=1:2)で精製することにより、 (2S, 4S) -1-p-メトキシペンジルオキシカルボニ ル-4-メルカプト-2-スルファモイルアミノメチルピロ リジン2.71gを得る。収率:78.6%。

> [0 1 6 0] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.6~2.0(m, 2H), 2.  $4\sim2.7(m, 1H)$ ,  $3.1\sim3.8(m, 4H)$ , 3.81(s, 3H),  $3.9\sim$  $4.2(m, 2H), 4.6\sim5.0(m, 2H), 5.04(s, 2H), 5.97(bs,$ 1H), 6.89(d, J=8.6Hz, 2H), 7.30(d, J=8.6Hz, 2H). IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3668, 3424, 1683.

【0161】 (ピロリジン誘導体の製造例6)

[0162]

【化20】

### 【0163】 (工程1) メチロール化

トランス-1-p-メトキシベンジルオキシカルボニル-4-ヒドロキシプロリン105.5g(357.5ミリモル)をテトラヒドロフラン1リットルに溶かし、-30でトリエチルアミン54.8mlを加え、クロロギ酸エチル35.9mlを滴下後、 $20分間撹拌する。反応液に水素化ホウ素ナトリウム33.25gの水(120ml)溶液を<math>-15\sim-5$ での間で滴下した後、濃塩酸で中和後、減圧濃縮する。残渣に酢酸エチルを加え、食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮することにより、(2S,4R) -1-p-メトキシベンジルオキシカルポニル-4-ヒドロキシピロリジン-2-メタノールを得る。

[0 1 6 4] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.6~1.8(m, 1H), 1. 95~2.2(m, 1H), 3.4~3.8(m, 4H), 3.8(s, 3H), 4.0~4.3(m, 1H), 4.37(br s, 1H), 5.07(s, 2H), 6.88(d, J=8.8Hz, 2H), 7.30(d, J=8.8Hz, 2H).

### 【0165】(工程2)トシル化

(2S,4R)-1-p-メトキシペンジルオキシカルポニル-4-ヒドロキシピロリジン-2-メタノール64g(227.6ミリモル)をピリジン350mlに溶かし、塩化トシル48gを加え、4時間室温で撹拌する。反応液を氷水に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水、希塩酸および炭酸水素ナトリウム水溶液で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製することにより、(2S,4R)-1-p-メトキシペンジルオキシカルポニル-4-ヒドロキシピロリジン-2-メタノール・p-トルエンスルホン酸エステル60gを得る。

[0 1 6 6] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2.0 $\sim$ 2.4(m, 2H), 2.4(s, 3H), 3.3 $\sim$ 3.7(m, 2H), 3.82(s, 3H), 3.9 $\sim$ 4.6 (m, 4H), 4.8 $\sim$ 5.1(m, 2H), 6.88(d, J=8.6Hz, 2H), 7.2 $\sim$ 7.4(m, 4H), 7.6 $\sim$ 7.8(m, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3446, 1693. [0 1 6 7]

(工程3) アミノ前駆体の調製 (-NProc=アジド)

1. (2S,4R)-1-p-メトキシベンジルオキシカルポニル-4-ヒドロキシピロリジン-2-メタノール・p-トルエンスルホン酸エステル8.7g(20ミリモル)をジメチルホルムアミド60mlに溶かし、ナトリウムアジド1.56gの水(6ml)溶液を加え、80℃で一晩撹拌する。反応液を氷水に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水および食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮することにより、粗製の(2S,4R)-1-p-メトキシベンジルオキシカルポニル-304-ヒドロキシ-2-アジドメチルピロリジン5.6gを得る。収率:92%。

[0 1 6 8] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.95 $\sim$ 2.1(m, 2H), 3.2 $\sim$ 3.8(m, 3H), 3.81(s, 3H), 3.83 $\sim$ 4.6(m, 3H), 5.07(s, 2H), 6.89(d, J=8.8Hz, 2H), 7.31(d, J=8.8Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>8</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3420, 2100, 1689.

【0169】2. 得られた(2S,4R)-1-p-メトキシペンジルオキシカルボニル-4-ヒドロキシ-2-アジドメチルピロリジン5.57g(18.18ミリモル)をメ 40 タノール30mlに溶かし、5%パラジウム炭素560mgとギ酸アンモニウム2.3gを加え、45℃で2時間撹拌する。反応液にジクロルメタン50mlを加え、触媒を適去後、減圧濃縮する。残渣をジクロルメタン-エーテル混液から再結晶させ、エーテルで洗浄することにより、(2S,4R)-1-p-メトキシベンジルオキシカルボニル-4-ヒドロキシ-2-アミノメチルピロリジン・ギ酸塩4.28gを得る。収率:72%。

[0 1 7 0] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>-CD<sub>3</sub> OD) ppm: 1.6~1.82(m, 1H), 2.1~2.3(m, 1H), 2.7~3.7(m, 4H), 3.81(s, 3 50 H), 4.1~4.4(m, 2H), 5.04(s, 2H), 6.88(d, J=8.8Hz,

2H), 7. 28(d, J=8. 8Hz, 2H), 8. 47(s, 1H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3678, 3412, 1678, 1602.

【0171】(工程4)アミノ前駆体の調製および脱フ タリル・スルファモイル化(-NProc=フタルイミド)

1. (2S, 4R) -1-p-メトキシペンジルオキシカル ポニル-4-ヒドロキシピロリジン-2-メタノール・p-トルエンスルホン酸エステル24g(55.1ミリモ ル) をジメチルホルムアミド200mlに溶かし、フタル イミドカリウム15.3gを加え、80℃で4時間撹拌 する。反応液を酢酸エチルで希釈し、水および食塩水で 10 ノメチルピロリジン2.26gを得る。 順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮す る。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(トル エン:酢酸エチル=1:2)で精製することにより、 (2S, 4R) -1-p-メトキシペンジルオキシカルポニ ル-4-ヒドロキシ-2-フタルイミドメチルピロリジン1 8.1 gを得る。収率:80%。

[0 1 7 2] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.9~2.2(m, 2H), 3.  $4\sim4.05(m, 5H)$ , 3.80(s, 3H),  $4.3\sim4.6(m, 2H)$ , 4.8 $\sim$ 5.1(m, 2H), 6.83(d, J=8.2Hz, 2H), 7.25(d, J=8.2H z. 2H),  $7.6 \sim 7.9$  (m. 4H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3458, 1773, 1712.

【0173】2. (2S,4R)-1-p-メトキシベンジ ルオキシカルポニル-4-ヒドロキシ-2-フタルイミドメ チルピロリジン 5.13g(12.5ミリモル)をジクロ ルメタン15mlとメタノール50mlとの混液に溶かし、 ヒドラジン一水和物 1.0 mlを加え、2時間加熱還流し た後、減圧濃縮する。残渣をジクロルメタンで薄め、不 溶物を濾去後、食塩水で洗浄する。硫酸マグネシウムで 乾燥後、減圧濃縮することにより、(2 S, 4 R) - 1p-メトキシベンジルオキシカルボニル-4-ヒドロキシ- 30 2-アミノメチルピロリジンを主成分とする残渣を得

【0174】3. 上記残渣をジクロルメタン70mlに溶 かし、-70℃でトリエチルアミン4.6mlと塩化トリ メチルシリル3.7mlとを加え、20分間撹拌後、トリ エチルアミン 5.5 mlと 1 M塩化スルファモイルのジク ロルメタン溶液34mlとを加え、15分間撹拌する。反 応液を希塩酸で洗浄し、メタノール50mlを加え、氷冷 下に4N塩酸3.3mlを加え、撹拌後、炭酸水素ナトリ ウム水溶液を加える。有機層を分取し、水および食塩水 40 拌する。反応液を水で希釈し、酢酸エチルで抽出する。 で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮するこ とにより、粗製の(2S,4R)-1-p-メトキシペンジ ルオキシカルボニル-4-ヒドロキシ-2-スルファモイル アミノメチルピロリジン3.96gを得る。

[0 1 7 5] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.8~2.25(m, 2H), 3  $\sim 4.5(m, 7H), 3.79(s, 3H), 5.03(s, 2H), 5.2 \sim 5.8$ (m, 2H), 6.08(br s, 1H), 6.87(d, J=8.8Hz, 2H), 7.2 9(d, J=8.8Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3456, 1689. 【0176】 (工程5) メシル化 40

工程4で得られた粗製の(2S,4R)-1-p-メトキシ ベンジルオキシカルポニル-4-ヒドロキシ-2-スルファ モイルアミノメチルピロリジン1.8g(5ミリモル) をジクロルメタン20mlに溶かし、-70℃でトリエチ ルアミン0.77mlと塩化メタンスルホニル0.39mlと を加え、45分間撹拌する。反応液を希塩酸、水および 食塩水で順次洗浄し、減圧濃縮することにより、粗製の (2S, 4R) -1-p-メトキシベンジルオキシカルボニ ル-4-メタンスルホニルオキシ-2-スルファモイルアミ

[0 1 7 7] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2~2.5(m, 2H), 2.99 (s. 3H),  $3.0\sim4.3$  (m, 5H), 3.79 (s, 3H),  $4.8\sim5.3$  (m, 3H), 5.05(s, 2H),  $5.7 \sim 5.85(m, 1H)$ , 6.88(d, J=8.8)Hz, 2H), 7.29(d, J=8.8Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3606, 3416, 1690.

【0178】 (工程6) アセチルチオ化

工程5で得られた粗製の(2S,4R)-1-p-メトキシ ペンジルオキシカルポニル-4-メタンスルホニルオキシ -2-スルファモイルアミノメチルピロリジン2.26g 20 をジメチルホルムアミド12mlに溶かし、チオ酢酸カリ ウム1.7gを加え、60℃で5時間撹拌する。反応液 を酢酸エチルで希釈し、水および食塩水で順次洗浄し、 硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮する。残渣をシリ カゲルカラムクロマトグラフィー(トルエン:酢酸エチ ル=1:2)で精製することにより、(2S,4S)-1 -p-メトキシペンジルオキシカルポニル-4-アセチルチ オ-2-スルファモイルアミノメチルピロリジン971 嘘 を得る。

[0 1 7 9] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.8(br s, 1H), 2.33  $(s, 3H), 2.4 \sim 2.7 (m, 1H), 3.1 \sim 3.5 (m), 3.81 (s, 3)$ H),  $3.9 \sim 4.2 \, \text{(m}$ , 2 H),  $5.05 \, \text{(s)}$ , 2 H),  $6.89 \, \text{(d)}$ ,  $J=8.8 \, \text{Hz}$ , 2H), 7. 30(d, J=8. 8Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3414, 3276, 1688.

【0180】 (工程7) 脱アセチル化

(2S, 4S) -1-p-メトキシベンジルオキシカルポニ ル-4-アセチルチオ-2-スルファモイルアミノメチルピ ロリジン982mg(2.35ミルモル)を、ジクロルメ タン2mlとメタノール10mlとの混液に溶かし、氷冷下 で、1N水酸化ナトリウム2.8mlを加え、15分間撹 抽出液を水および食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウ ムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムク ロマトグラフィー (トルエン:酢酸エチル=1:2)で 精製することにより、(25,45)-1-p-メトキシベ ンジルオキシカルポニル-4-メルカプト-2-スルファモ イルアミノメチルピロリジン783 mgを得る。収率:8

[0 1 8 1] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.6 $\sim$ 2.0(m, 2H), 2.  $4\sim2.7(m, 1H)$ ,  $3.1\sim3.8(m, 4H)$ , 3.81(s, 3H),  $3.9\sim$ 50 4.2(m, 2H), 4.6~5.0(m, 2H), 5.04(s, 2H), 5.97(br

s, 1H), 6.89(d, J=8.6Hz, 2H), 7.30(d, J=8.6Hz, 2H)H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3668, 3424, 1683.

HO. 
$$\frac{1}{N}$$
 COOMe  $\frac{2}{N}$  COOMe  $\frac{3}{N}$  COOMe  $\frac{3}{N}$  COOMe

【0184】 (工程A-1) エステル化

シス-4-ヒドロキシ-D-プロリン16.46g(125. 5ミリモル)をメタノール66mlに懸濁させ、窒素中、 氷冷下、塩化チオニル9.16ml(125.5ミリモル) を加え、室温で30分間攪拌した後、40℃で4時間攪 拌して反応させることにより、(2R,4R)-4-ヒド ロキシ-2-メトキシカルポニルピロリジン塩酸塩の粗結 晶25.74gを得る。収率:113%。無色結晶。

[0 1 8 5] NMR  $\delta$  (D<sub>2</sub> 0) ppm: 2.3~2.6(m, 2H), 3.3  $3(s, 1H), 3.4 \sim 3.5(m, 2H), 3.84(s, 3H), 4.6 \sim 4.7$ (m, 2H).

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3320, 2980, 1728.

【0186】(工程A-2) Boc化

(2R, 4R) -4-ヒドロキシ-2-メトキシカルポニル ピロリジン塩酸塩25.64g(125ミリモル)をジ クロルメタン125mlに懸濁させ、窒素中、氷冷下、ト リエチルアミン19.11ml (137.5ミリモル) を滴 下し、室温で5分間攪拌後、ジ-t-プチルジ炭酸エステ ル34.11g(156.3ミリモル)のジクロルメタン 125回l溶液を滴下し、室温で40分間攪拌して反応さ せることにより、(2R,4R)-1-t-プトキシカルポ ニル-4-ヒドロキシ-2-メトキシカルポニルピロリジン 26.85 gを得る。収率:88%。無色結晶。

[0 1 8 7] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.46(d, J=8.4Hz, 9 H),  $2.0\sim2.2(m, 1H)$ ,  $2.2\sim2.5(m, 1H)$ ,  $3.4\sim3.8(m, 2)$ H), 3.79(d, J=3.0Hz, 3H),  $4.2\sim4.5(m, 2H)$ .

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3460, 1730, 1680.

【0188】(工程A-3)メシル化

(2R, 4R) -1-t-プトキシカルボニル-4-ヒドロキ シ-2-メトキシカルポニルピロリジン9.81g(40 ミリモル)をジクロルメタン49mlに溶かし、窒素中、 氷冷下、トリエチルアミン 6.6 7 ml (48ミリモル)

を加え20分間攪拌して反応させることにより、(2 R, 4R) -1-t-プトキシカルポニル-4-メタンスルホ 20 ニルオキシ-2-メトキシカルボニルピロリジンの粗油状 物13.05gを得る。収率:101%。

\*【0182】 (ピロリジン誘導体の製造例7-A)

[0 1 8 9] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.46(d, J=9.6Hz, 9 H), 2.5(m, 2H), 3.02(s, 3H), 3.76(s, 3H), 3.8(m, 2H)H),  $4.3\sim4.6$  (m, 1H),  $5.2\sim5.3$  (m, 1H).

【0190】(工程A-4)カルポキシ還元

(2R,4R)-1-t-プトキシカルポニル-4-メタンス ルホニルオキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン1 1.21g(34.4ミリモル)をテトラヒドロフラン3 4回とエタノール51回との混液に溶かし、窒素中、氷 30 冷下、水素化ホウ素ナトリウム 5.21g (137.7ミ リモル)を加えて、室温で75分間攪拌して反応させる ことにより、(2R,4R)-1-t-プトキシカルポニル -4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-メタノール 8.47gを得る。収率:83%。無色結晶。

[0 1 9 1] NMR  $\delta$  (CDCI<sub>s</sub>) ppm: 1.48(s, 9H), 1.9~ 2.2(m, 1H),  $2.3\sim2.5(m, 1H)$ , 3.06(s, 3H), 3.65(dd, 1H)J=11.2Hz, J=4.0Hz, 1H),  $3.5\sim3.9(m$ , 2H), 3.84(dd, J=11.2Hz, J=7.6Hz, 1H), 4.1(m, 1H), 5.2(m, 1H).

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3490, 1688.

【0192】 (工程A-5) アセチルチオ置換

(2R, 4R) -1-t-プトキシカルポニル-4-メタンス ルホニルオキシピロリジン-2-メタノール(基質)とチ 才酢酸カリウム (KSAc) とをジメチルホルムアミド (DM F) に溶かし、表1の条件下(工程A-5で示される条 件下)で攪拌して反応させる。反応液に酢酸エチルおよ び氷水を加え、有機層を分取する。これを水酸化ナトリ ウム水、塩酸、水および飽和食塩水で順次洗い、硫酸マ グネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲル クロマトグラフィーで精製することにより、(2R,4 と塩化メタンスルホニル3.70ml (48ミリモル)と 50 S)-4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルボニルピロ

リジン-2-メタノールを得る。

[0 1 9 3] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>2</sub>) ppm: 1.47(s, 9H), 2.05 (t, 2H), 2.34(s, 3H), 3.0~3.3(m, 1H), 3.40(dd, J=1 1.6Hz, J=5.2Hz, 1H), 3.5~3.9(m, 3H), 3.9~4.2(m, 2 H).

【0194】(工程A-6)スルファミド基導入 a) N-t-ブトキシカルボニルスルファミドの製造 t-ブタノール4.72ml (50ミリモル)を酢酸エチル 100mlに溶かし、-40℃に冷却し、イソシアン酸ク ロロスルホニル4.35ml (50ミリモル)を滴加後、 -18℃で20分間撹拌する。反応液を-72℃に冷却 し、撹拌下でアンモニアガス (2モル)を導入し、温度 を10℃迄上昇させつつ50分間撹拌する。反応液に5 N塩酸30mlを加え、不溶物を濾去する。有機層を分取 し、水および食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで 乾燥後、減圧濃縮する。結晶性残渣を酢酸エチルーへキ サン(1:5)90mlで洗浄し、酢酸エチルーへキ サン(1:5)90mlで洗浄し、酢酸エチルーへキ サン(1:5)90mlで洗浄し、酢酸エチルーへキ サン(1:5)90mlで洗浄し、酢酸エチルーへキ カトナーブトキシカルボニル スルファミド8.81gを得る。収率:89%。無色結 晶。mp.130~131℃。

[0 1 9 5] NMR  $\delta$  (CD<sub>3</sub> SOCD<sub>3</sub>) ppm : 1.43(s, 9H), 7. 27(s, 2H).

IR  $\nu$  (Nujol) cm<sup>-1</sup>: 3360, 3270, 1718, 1548.

元素分析: C<sub>5</sub> H<sub>1</sub> 2 N<sub>2</sub> O<sub>4</sub> Sとして計算値 C, 30.60; H, 6.1 7; N, 14.28; S, 16.34.

実験値 C, 30.39; H, 6.11; N, 14.30; S, 16.30。

【0196】b) スルファミド化

(2R,4S)-4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルボニルピロリジン-2-メタノール(基質)をテトラヒドロフラン(THF)に溶解させ、氷冷下、トリフェニルホスフィン(PPhs)、N-t-プトキシカルボニルスルファミド(BSMD)およびアゾジカルボン酸ジエチルエステル(DEAD)を順次加えた後、表2の条件下(工程A-6で示される条件下)で攪拌し、反応させる。反応液にトルエンを加え、濃縮後、トルエンを追加して、析出する結\*

\*晶を濾去し、濾液を濃縮する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィーで精製することにより、(2R,4S)-4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルボニル-2-(N-t-プトキシカルボニル-N-スルファモイルアミノ)メチルピロリジンを得る。

44

[0 1 9 7] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.41(s, 9H), 1.55 (s, 9H), 1.9 $\sim$ 2.0(m, 2H), 2.35(s, 3H), 3.32(dd, J=1 1.4Hz, J=8.2Hz, 1H), 3.6 $\sim$ 3.9(m, 3H), 3.9 $\sim$ 4.1(m, 1H), 4.5(m. 1H), 6.15(s, 2H).

10 IR ν (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3420, 3320, 1706, 1686, 1666。 【0 1 9 8】 (工程A-7) 脱アセチル化

(2R,4S)-4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルボニル-2-(N-t-プトキシカルボニル-N-スルファモイルアミノ)メチルピロリジン(基質)を溶媒に溶かし、4.92Mナトリウムメトキシド(NaOMe)のメタノール溶液を加え、表3の条件下(工程A-7で示される条件下)で攪拌して反応させる。この反応液に水を加え、水層を分取し、トルエンを加えて氷冷下で濃塩酸を加え、機拌する。有機層を分取し、水と飽和食塩水で順次洗20い、硫酸マグネシウムで乾燥、減圧濃縮することにより、(2R,4S)-1-t-プトキシカルボニル-2-(N-t-プトキシカルボニル-N-スルファモイルアミノ)メチル-4-メルカプトピロリジンを得る。mp.90.0~91.5℃。

[0 1 9 9] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.43(s, 9H), 1.52 (s, 9H), 1.72(d, J=7.0Hz, 1H), 1.9 $\sim$ 2.0(m, 2H), 3. 2 $\sim$ 3.8(m, 5H), 4.5(m, 1H), 6.11(s, 2H).

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3220, 1698, 1683.

元素分析:

30 C<sub>1 6 H2 9</sub> O<sub>6</sub> N<sub>3</sub> S<sub>2</sub> として計算値 C:43.78, H:7.10, N:10.2 1, S:15.58.

実験値 C:43.55, H:7.11, N:10.37, S:15.75。

【0200】 〔ピロリジン誘導体の製造例7-B〕

[0201]

【化22】

【0 2 0 2】 (工程B-1) ホルミルオキシ置換 シー2-メトキシカルボニルピロリジン2.45g(10(2R,4R)-1-t-プトキシカルボニル・4-ヒドロキ 50 ミリモル)をテトラヒドロフラン10mlに溶かし、窒素

田).

45

中、氷冷下、ギ酸453μ1(12ミリモル)、トリフ ェニルホスフィン3.15g(12ミリモル)およびア ゾジカルポン酸ジエチルエステル 1.89ml (12ミリ モル)を順次加え、同温で30分間攪拌して反応させる ことにより、(2R,4S)-1-t-プトキシカルポニル -4-ホルミルオキシ-2-メトキシカルポニルピロリジン 2.17gを得る。収率:79%。無色油。

[0 2 0 3] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.44(d, J=7.8Hz, 9 H),  $2.1\sim2.6(m, 2H)$ ,  $3.5\sim3.9(m, 5H)$ , 4.4(m, 1H), 5.4(m, 1H), 8.0(s, 1H).

【0204】(工程B-2)脱ホルミル化

(2R, 4S) -1-t-プトキシカルポニル-4-ホルミル オキシ-2-メトキシカルポニルピロリジン2.08g (7.6ミリモル)をメタノール21.0mlに溶かし、氷 冷下、1N水酸化ナトリウム水溶液7.6mlを加え、同 温で25分間攪拌して反応させることにより、(2R, 4S) -1-t-プトキシカルポニル-4-ヒドロキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン1.86gを得る。収 率:100%。無色油。

H),  $1.9 \sim 2.4 (m, 2H)$ ,  $3.4 \sim 3.7 (m, 2H)$ , 3.74 (s, 3H),  $4.3\sim4.6(m, 2H)$ .

【0206】(工程B-3)メシル化

(2R, 4S) -1-t-プトキシカルボニル-4-ヒドロキ シ-2-メトキシカルボニルピロリジン3.17g(12. 9ミリモル)をジクロルメタン16mlに溶かし、窒素 中、氷冷下、トリエチルアミン2.15ml(15.5ミリ モル)と塩化メタンスルホニル1.19ml(15.5ミリ モル)とを加え30分間攪拌して反応させることによ り、(2R,4S)-1-t-プトキシカルボニル-4-メタ 30 IR ν(CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3360, 3200, 1710, 1688。 ンスルホニルオキシ-2-メトキシカルポニルピロリジン の油状物 4.13 g を得る。収率:99%。

[0 2 0 7] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.46(d, J=8.4Hz, 9 H), 2.3(m, 1H), 2.5 $\sim$ 2.8(m, 1H), 3.08(s, 3H), 3.8 $\sim$  $4.0(m, 5H), 4.3\sim4.6(m, 1H), 5.3(m, 1H)$ .

【0208】 (工程B-4) カルボキシ還元

(2R, 4S) -1-t-プトキシカルポニル-4-メタンス ルホニルオキシ-2-メトキシカルポニルピロリジン3. 96g (12.2ミリモル) をテトラヒドロフラン12m 1とエタノール 18mlとの混液に溶かし、窒素中、氷冷 40 ℃。 下、水素化ホウ素ナトリウム1.85g(48.8ミリモ ル)を加えて、室温で45分間攪拌して反応させること により、(2R,4S)-1-t-プトキシカルポニル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-メタノール2. 97gを得る。収率:83%。無色結晶。mp.95~9 6℃.

[0 2 0 9] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.49(s, 9H), 1.7~  $2.1(m, 1H), 2.3\sim2.5(m, 1H), 3.06(s, 3H), 3.4\sim3.7$  $(m, 2H), 3.7\sim4.0(m, 2H), 4.0\sim4.3(m, 1H), 5.2(m, 2H)$ 

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3400, 3420, 1648.

【0210】(工程B-5)アセチルチオ置換

(2R, 4S) -1-t-プトキシカルポニル-4-メタンス ルホニルオキシピロリジン-2-メタノール(基質)、製 造例7-Aの工程A-5に準じて、表1の条件下(工程 B-5で示される条件下)で反応させ、アセチルチオ置 換を行うことにより、(2R,4R)-4-アセチルチオー 1-t-プトキシカルポニルピロリジン-2-メタノールを 10 得る。

46

[0 2 1 1] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm : 1.47(s, 9H), 2.34 (s, 3H),  $2.4 \sim 3.2$  (m, 2H),  $3.58 \sim 4.1$  (m, 6H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3380, 1690.

【0212】 (工程B-6) スルファミド基導入

製造例7-Aの工程A-6, a 項と同様に、N- t -ブト キシカルボニルスルファミドを調製する。(2R,4 R) -4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルボニルピロ リジン-2-メタノール(基質)を、このN-t-プトキシ カルボニルスルファミドと、製造例7-Aの工程A-【0 2 0 5】NMR δ (CDCls) ppm: 1.44(d, J=9.2Hz, 9 20 6, b項に準じて、表 2 の条件下(工程B-6で示され る条件下)で反応させ、スルファミド化することによ り、(2R,4R)-4-アセチルチオ-1-t-プトキシカ ルポニル-2-(N-t-プトキシカルポニル-N-スルファ モイルアミノ) メチルピロリジンを得る。

> [0 2 1 3] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm : 1.43(s, 9H), 1.53 (s, 9H), 2.34(s, 3H), 2.5(m, 1H), 3.15(dd, J=12.2H)z, J=6.2Hz, 1H), 3.58(dd, J=14.8Hz, J=3.2Hz, 1H),  $3.8\sim4.1(m, 2H), 4.16(dd, J=12.2Hz, J=7.8Hz, 1H),$  $4.4\sim4.7(m, 1H), 6.11(s, 2H).$

【0214】(工程B-7)脱アセチル化

(2R, 4R) -4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルボ ニル-2- (N-t-ブトキシカルポニル-N-スルファモイ ルアミノ) メチルピロリジン(基質)を、製造例7-A の工程A-7に準じて、表3の条件下(工程B-7で示 される条件下)で反応させ、脱アセチル化することによ り、(2 R, 4 R) - 1 - t - プトキシカルボニル- 2 - (N -t-プトキシカルボニル-N-スルファモイルアミノ)メ チル-4-メルカプトピロリジンを得る。mp.92~93

[0 2 1 5] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm : 1.2~1.5(m, 1H), 1.42(s, 9H), 1.54(s, 9H), 1.82(d, J=6.2Hz, 1H), 2.5 $\sim$ 2.7(m, 1H), 4.09, 3.05(ABX, J=12.0Hz, J=7.4Hz, J =8.2Hz, 2H), 4.06, 3.62(ABX, J=15.0Hz, J=10.8Hz, J =3.2Hz, 2H),  $4.2\sim4.6$ (m, 1H), 6.08(s, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3380, 3220, 1718, 1680.

【0216】 (ピロリジン誘導体の製造例7-C)

[0217]

【化23】

【0218】 (工程C-1) エステル化

トランス-4-ヒドロキシ-L-プロリン200g (1.525 モル)をメタノール800mlに懸濁させ、窒素中、 水冷下、アセチルクロリド163ml (2.288 モル)を 商下し、室温にしてチオニルクロリド55.7ml (0.763 モル)を加え、40で4時間攪拌して反応させることにより、 (2S,4R)-4-ヒドロキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン塩酸塩244.27gを得る。収率:88%。無色結晶。

[0 2 1 9] NMR  $\delta$  (D<sub>2</sub>0) ppm: 1.8~2.0(m, 1H), 2.0 ~2.2(m, 1H), 2.9~3.1(m, 1H), 3.17(dd, J=12.6Hz, J=3.6Hz, 1H), 3.49(s, 3H), 4.2~4.4(m, 2H).

IR ν (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3380, 3330, 2695, 2960, 1742。 【0220】 (工程C-2) Boc化

(2S,4R) -4-ヒドロキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン塩酸塩12.71g (70ミリモル)をジクロルメタン70mlに懸濁し、窒素中、氷冷下、トリエチルアミン10.7ml (77ミリモル)を滴下し、室温で5分間攪拌後、ジーt-ブチルジ炭酸エステル19.10g(87.5ミリモル)のジクロルメタン72ml溶液を滴下し、室温で45分間攪拌して反応させることにより、(2S,4R)-1-t-プトキシカルボニル-4-ヒドロキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン14.06gを得る。収率:82%。無色油。

[0 2 2 1] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.44(d, J=9.6Hz, 9 H), 1.9~2.4(m, 3H), 3.4~3.7(m, 2H), 3.74(s, 3H), 4.3~4.6(m, 2H).

【0222】 (工程C-3) ホルミルオキシ基による置換

(2S,4R)-1-t-プトキシカルボニル-4-ヒドロキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン7.36g(30 ミリモル)をテトラヒドロフラン30mlに溶かし、窒素中、水冷下、ギ酸1.36ml(36ミリモル)、および 50

トリフェニルホスフィン9.44g(36ミリモル)とアゾジカルボン酸ジエチルエステル5.67ml(36ミ20 リモル)を順次加え、同温で40分間攪拌して反応させることにより、(2S,4S)-1-t-プトキシカルボニル・4-ホルミルオキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン5.38gを得る。収率:66%。無色結晶。

[0 2 2 3] NMR  $\delta$  (CDCI<sub>3</sub>) ppm: 1.45(d, J=8.6Hz, 9 H), 2.2~2.4(m, 1H), 2.4~2.7(m, 1H), 3.5~3.9(m, 2 H), 3.75(s, 3H), 4.3~4.6(m, 1H), 5.3~5.5(m, 1H), 7.98(s, 1H).

IR ν (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3420, 1748, 1712, 1681。 【0224】 (工程C-4) 脱ホルミル化

(2S,4S)-1-t-プトキシカルポニル-4-ホルミルオキシ-2-メトキシカルポニルピロリジン5.12g (18.7ミリモル)をメタノール51.0mlに溶かし、水冷下、1N水酸化ナトリウム水溶液18.7mlを加え、同温で20分間攪拌して反応させることにより、(2S,4S)-1-t-プトキシカルポニル-4-ヒドロキシ-2-メトキシカルポニルピロリジン4.09gを得る。収率:89%。無色結晶。

[0 2 2 5] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.44(d, J=8.2Hz, 9 H), 2.0~2.2(m, 1H), 2.2~2.5(m, 1H), 3.2~3.8(m, 3 40 H), 3.79(d, J=2.8Hz, 3H), 4.2~4.5(m, 2H).

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3460, 1728, 1677.

【0226】 (工程C-5) メシル化

製造例 7 - Aの工程 A - 3 に準じ、 (2 S, 4 S) - 1-t-プトキシカルボニル-4-ヒドロキシ-2-メトキシカルボニルピロリジンをジクロルメタン中、窒素中、氷冷下、トリエチルアミンと塩化メタンスルホニルとでメシル化することにより、 (2 S, 4 S) -1-t-プトキシカルボニル-4-メタンスルホニルオキシ-2-メトキシカルボニルピロリジンを得る。 m. 9 0.0~91.5℃。

【0227】(工程C-6)カルボキシ還元

製造例7-Aの工程A-4に準じ、(2S,4S)-1-t-プトキシカルボニル-4-メタンスルホニルオキシ-2-メトキシカルボニルピロリジンを反応させ、カルボキシ還元を行うことにより、(2S,4S)-1-t-プトキシカルボニル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-メタノールを得る。

### 【0228】 (工程C-7) アセチルチオ置換

(2S, 4S) -1-t-プトキシカルボニル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-メタノール(基質)を、製造例7-Aの工程A-5に準じて、表1の条件下(工 10程C-7で示される条件下)で反応させ、アセチルチオ置換を行うことにより、(2S, 4R) -4-アセチルチオー1-t-プトキシカルボニルピロリジン-2-メタノールを得る。

[0 2 2 9] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.47(s, 9H), 2.05 (t, 2H), 2.34(s, 3H), 3.0~3.3(m, 1H), 3.40(dd, J=1 1.6Hz, J=5.2Hz, 1H), 3.5~3.9(m, 3H), 3.9~4.2(m, 2H).

【0230】(工程C-8)スルファミド基導入 製造例 7-Aの工程A-6, a 項と同様にN-t-プトキ 20シカルポニルスルファミドを調整する。(2S, 4R) - 4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルポニルピロリジン - 2-メタノール(基質)を、このN-t-プトキシカルポニルスルファミドと、製造例 7-Aの工程A-6, b項に準じて、表2の条件下(工程C-8で示される条件下)で反応させ、スルファミド化することにより、(2\*

【0236】(工程D-1) N-Boc化

トランス-4-ヒドロキシ-L-プロリン50g(0.38 1モル)をメタノール250mlに懸濁させ、-20℃に冷却下、4N水酸化ナトリウム95.4ml(0.381モル)とジ-t-プチルジ炭酸エステル91.6g(0.42モル)のメタノール(55ml)溶液とを加え、それを20℃で3時間撹拌する。反応液を濃縮し、トルエン100mlを加え、振盪する。水層を分取し、氷冷下に濃塩酸36mlと飽和食塩水100mlと酢酸エチル800mlとを加える。有機層を分取し、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣を酢酸エチル-

Boc

\*S,4R)-4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルポニル-2-(N-t-プトキシカルポニル-N-スルファモイルアミノ)メチルピロリジンを得る。

50

[0 2 3 1] NMR  $\delta$  (CDC1<sub>3</sub>) ppm: 1.41(s, 9H), 1.55 (s, 9H), 1.9 $\sim$ 2.0(m, 2H), 2.35(s, 3H), 3.32(dd, J=1 1.4Hz, J=8.2Hz, 1H), 3.6 $\sim$ 3.9(m, 3H), 3.9 $\sim$ 4.1(m, 1H), 4.5(m, 1H), 6.15(s, 2H).

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3420, 3320, 1706, 1686, 1666。 【0 2 3 2】 (工程C-9) 脱アセチル化

(2S,4R) -4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルボニル-2-(N-t-プトキシカルボニル-N-スルファモイルアミノ)メチルピロリジン(基質)を、製造例7-Aの工程A-7に準じて、表3の条件下(工程C-9で示される条件下)で反応させ、脱アセチル化することにより、(2S,4R) -1-t-プトキシカルボニル-2-(N-t-プトキシカルボニル-N-スルファモイルアミノ)メチル-4-メルカプトピロリジンを得る。mp. 90.0~91.5℃。

[0 2 3 3] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.43(s, 9H), 1.52 (s, 9H), 1.72(d, J=7.0Hz, 1H), 1.9 $\sim$ 2.0(m, 2H), 3. 2 $\sim$ 3.8(m, 5H), 4.5(m, 1H), 6.11(s, 2H).

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3220, 1698, 1683.

【0234】 [ピロリジン誘導体の製造例7-D]

[0235]

【化24】

Boc

 40 トルエン混液から結晶化することにより、(2S,4R)-1-t-プトキシカルポニル-2-カルボキシ-4-ヒドロキシピロリジン84.7gを得る。収率:96%。 無色結晶。mp.126~128℃。

[0 2 3 7] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.43, 1.46(2×s, 9 H), 1.95~2.36(m, 2H), 3.36~3.6(m, 2H), 4.23~4.4 4(m, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3360, 1735, 1656.

【0238】 (工程D-2) カルポキシ活性化

(2S,4R)-1-t-プトキシカルボニル-2-カルボキ 50 シ-4-ヒドロキシピロリジン84.5g(0.365モ

ル) をジクロルメタン1.27リットルにとかし、窒素 中-30℃に冷却し、トリエチルアミン61.1ml(0. 438モル) とクロル炭酸エチル38.4ml (0.402 モル)とを加えて40分間撹拌する。

【0239】 (工程D-3) O-メシル化

• • • • •

(2S, 4R) -1-t-プトキシカルポニル-2-エトキシ カルボニルオキシカルボニル-4-ヒドロキシピロリジン を含む、工程D-2で得られた反応液を-40℃に冷却 し、トリエチルアミン61.1ml (0.438モル) と塩 え、40分間撹拌する。

【0240】(工程D-4) 還元

(2S, 4R) -1-t-プトキシカルポニル-2-エトキシ カルポニルオキシカルポニル-4-メタンスルホニルオキ シピロリジンを含む工程D-3で得られた反応液に臭化 テトラ-n-プチルアンモニウム11.8g(0.0365 モル) と水素化ホウ素ナトリウム52.5g(1.35モ ル) の水 (5 5 ml) 溶液とを加え、-10℃として1時 間撹拌後、水層に希塩酸を加えてpH3に調整する。有 ネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をトルエンーへ キサン混合液から結晶化することにより、(25,4 R) -1-t-プトキシカルポニル-4-メタンスルホニル オキシピロリジン-2-メタノール101.3 gを得る。 収率:94%。無色結晶。即.95~96℃。

[0 2 4 1] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.48(s, 9H), 1.78~ 2.02(m, 1H),  $2.3\sim2.48(m, 1H)$ , 3.05(s, 3H),  $3.5\sim$ 3.65(m, 2H),  $3.65\sim4.0(m, 2H)$ ,  $4.03\sim4.25(m, 1H)$ , 5.2(s, 1H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3460, 1680.

【0242】 (工程D-5) アセチルチオ置換

(2S, 4R) -1-t-プトキシカルポニル-4-メタンス ルホニルオキシピロリジン-2-メタノール(基質)を、 上記工程A-5に準じて、表1の条件下で反応させ、ア セチルチオ置換を行うことにより、(2S,4S)-4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルポニルピロリジン-2 -メタノールを得る。

52

[0 2 4 3] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm : 1.47(s, 9H), 2.34  $(s, 3H), 2.4\sim3.2(m, 2H), 3.58\sim4.1(m, 6H).$ 

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3380, 1690.

【0244】 (工程D-6) スルファミド基導入

製造例7-Aの工程A-6, a項と同様にN-t-プトキ シカルポニルスルファミドを調整する。(25,45)-4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルボニルピロリジン -2-メタノール(基質) を、このN-t-プトキシカルボ ニルスルファミドと、製造例7-Aの工程A-6,b項 化メタンスルホニル31.1ml (0.402モル)とを加 10 に準じて、表2の条件下(工程D-6で示される条件 下)で反応させ、スルファミド化することにより、(2) S, 4S) -4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルポニル -2-(N-t-プトキシカルポニル-N-スルファモイルア ミノ)メチルピロリジンを得る。得られた化合物は、単 離せずに工程D-7に用いる。

【0245】(工程D-7)脱アセチル化

(2S,4S)-4-アセチルチオ-1-t-プトキシカルボ ニル-2-(N-t-プトキシカルポニル-N-スルファモイ ルアミノ)メチルピロリジン(基質)を、製造例7-A 機層を分取し、重曹水および水で順次洗浄し、硫酸マグ 20 の工程A-7に準じて、表3の条件下(工程D-7で示 される条件下) で反応させ、脱アセチル化することによ り、(2 S, 4 S) -1-t-プトキシカルポニル-2-(N -t-プトキシカルボニル-N-スルファモイルアミノ) メ チル-4-メルカプトピロリジンを得る。mp. 92~93 С.

> [0 2 4 6] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm : 1.2~1.5(m, 1H), 1. 42(s, 9H), 1. 54(s, 9H), 1. 82(d, J=6.2Hz, 1H), 2. 5 $\sim$ 2.7(m, 1H), 4.09, 3.05(ABX, J=12.0Hz, J=7.4Hz, J =8.2Hz, 2H), 4.06, 3.62(ABX, J=15.0Hz, J=10.8Hz, J 30 = 3.2Hz, 2H),  $4.2 \sim 4.6$ (m, 1H), 6.08(s, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: :3380, 3220, 1718, 1680. 元素分析:

C15H29N3O6S2として計算値C, 43.78; H, 7.10; N, 10.2 1; S, 15.58.

実験値C, 43.64; H, 7.10; N, 10.19; S, 15.34。

【表1】

[0247]

# アセチルチオ置換反応

XSAc 当量。)	DMF 容量 <sup>b)</sup>	温度 ℃	時間 分	収率 %
1.55	× 20	70	90	75
1.20	× 5	70	300	81
1.30	× 10	65	105	70
1.30	× 10	65	225	86
	当量。) 1.55 1.20 1.30	当量。 容量。 1.55 × 20 1.20 × 5 1.30 × 10	当量°'容量b'°℃  1.55 × 20 70  1.20 × 5 70  1.30 × 10 65	当量°'容量°'°C 分  1.55 × 20 70 90  1.20 × 5 70 300  1.30 × 10 65 105

- a)基質に対するモル比
- b)基質の重量(g)に対する溶媒の容量(ml)の倍率

[0248]

\* \*【表2】 スルファミド基導入反応

工程	THF 容量°)			,异雷。 DEAD		時間分	収率 %
A-6	× 20	1.34	1.20	1.30	45℃	150	76
B-6	× 7	1.50	1.66	1. 50	0℃	300	84
C-8	× 10	1.28	1.50	1.30	室温	240	82
D-6	× 11	1.18	1.50	1.20	室温	180	_ e)

- c)基質の重量(g)に対する溶媒の容量(ml)の倍率
- d)各々、基質に対するモル比
- e)測定せず

[0249]

【表3】

## 脱アセチル化反応

工程	NaOMe 当量')	溶媒 <sup>9</sup> , 容量 <sup>h)</sup>	温度℃	時間分	収率 %
A-7	1. 5	× 15	-40	120	7 2
B-7	2. 0	× 5	-10	60	70
C-8	3. 0	× 4	-35	30	8 5
D-7	3. 0	× 11	-35	30	6 9

### f)基質に対するモル比

g)A-7、B-7、C-9についてはジクロルメタンを用い、D-7についてはトルエンを用いた。

h)基質の重量 (g) に対する溶媒の容量 (ml) の倍率

【0250】 (ピロリジン誘導体の製造例8)

\* 【化25】

[0251]

MsO., NHSO., NH

【0252】(工程1)p-クロロベンゼンスルホニル 化

(2S,4R)-1-アリルオキシカルボニル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン-2-メタノール13.4g (50ミリモル)をジクロルメタン50mlに溶かし、窒素中、室温でp-クロロベンゼンスルホニルクロリド12.66g (60ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン8.69ml (62.5ミリモル)のジクロルメタン溶液(10ml)を滴下し、室温で一晩攪拌する。反応液を重曹水と飽和食塩水とで順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥、減圧濃縮後、シリカゲルクロマトグラフィー(トルエン-酢酸エチル)で精製することにより、粗製(2S,4R)-1-アリルオキシカルボニル-2-p-クロロベンゼンスルホニルオキシメチル-4-メタンスルフォニルオキシピロリジン23.73gを油状物として得る。収率:105%。

[ 0 2 5 3 ] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2.2-2.6 (m, 2H), 3.0 4(s, 3H), 3.58 (dd, J=5.0Hz, J=11.4Hz, 1H), 3.8-4.0 (m, 1H), 4.1-4.3 (m, 3H), 4.5 (m, 3H), 5.1-5.4 (m, 3H), 5.7-6.0 (m, 1H).

【0254】 (工程2) フタルイミド化

(2S,4R)-1-アリルオキシカルボニル-2-p-クロロベンゼンスルホニルオキシメチル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン23.7g(約50ミリモル)をジメチルホルムアミド50mlに溶かし、窒素中、フタルイミドカリウム10.2g(55ミリモル)を加え、60℃で3.5時間攪拌する。この反応液を氷水(500ml)と酢酸エチル(500ml)との混液に攪拌下に注入する。有機層を水で4回と飽和食塩水で順次洗い、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をn-ヘキサン-トルエンで結晶化し、結晶性不溶物を濾取し、シリカゲルクロマトグラフィー(トルエン-酢酸エチル)で精製することにより、粗製の(2S,4R)-1-アリルオキシカルボニル-2-フタルイミドメチル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン12.41gを得る。収率:61%。無色油状物質。

【0255】 (工程3) アセチルチオ化

(2S,4R)-1-アリルオキシカルボニル-2-フタル イミドメチル-4-メタンスルホニルオキシピロリジン1 50 2.4g(30.46ミリモル)と90%チオ酢酸カリウ

ム5.22g(45.69ミリモル)とをジメチルホルムアミド130mlに溶かし、60℃で4時間加熱攪拌する。この反応液を酢酸エチル200mlと氷水200mlとで薄める。有機層を分取し、水で3回と飽和食塩水とで順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィーで精製することにより、粗製の(2S,4S)-4-アセチルチオ-1-アリルオキシカルボニル-2-フタルイミドメチルピロリジン9.33gを得る。収率:81%。

[ O 2 5 6 ] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.7-1.9(m, 1H), 2.3 3(s, 3H), 2.4-2.7(m, 1H), 3.25(dd, J=6.8Hz, J=11.4 Hz, 1H), 3.7-4.0(m, 2H), 4.0-4.2(m, 2H), 4.3-4.6 (m, 3H), 5.0-5.3(m, 2H), 5.7-5.9(m, 1H), 7.7(m, 2 H), 7.85(m, 2H).

#### [0257]

(工程4) 脱フタリル化および脱アセチル化

粗製の(2S,4S)-1-アセチルチオ-1-アリルオキシカルボニル-2-フタルイミドメチルピロリジン5.6 1g(14.90ミリモル)をジクロルメタン5.4mlとメタノール5.4mlに溶かし、ヒドラジン一水和物2.17ml(44.7ミリモル)を加え、60℃で4時間加熱攪拌する。反応液中の不溶物を濾去し、不溶物をジクロルメタン70mlで洗浄し、この洗浄液を濾液を合併する。これを濃縮することにより、粗製の(2S,4S)-2-アミノメチル-1-アリルオキシカルボニル-4-メルカプトピロリジン2.80gを得る。収率:68%。油状物質。

【0258】 (工程5) スルファモイル化

HO. MSO. NOOME HHC1 Alz

\* (2S, 4S) - 2-アミノメチル-1-アリルオキシカル ポニル-4-メルカプトピロリジン2.80g(約13.1 4ミリモル)のジクロルメタン66ml溶液に-50℃で トリエチルアミン4.02ml (28.91ミリモル) とト リメチルクロロシラン3.76ml(28.91ミリモル) とを15分間をかけて滴下し、同温で20分間攪拌す る。反応液に-70℃でトリエチルアミン0.92ml (6.57ミリモル) を加え、塩化スルファモイル (1 9.37ミリモル)のジクロルメタン(6.8ml)溶液を 10 20分間かけて滴下し、30分間攪拌する。反応液に一 50℃で再びトリエチルアミン3.84ml(27.59ミ リモル)を1時間にわたって滴下する。反応液を同温で 一晩放置後、減圧濃縮する。残留する油状物をシリカゲ ルクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製することに より、(25,45)-1-アリルオキシカルボニル-2-(スルファモイルアミノ) メチル-4-メルカプトピロリ ジン2.64gを得る。収率:68%。白色粉末。

[ 0 2 5 9 ] NMR δ (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.4-1.6(m, 1H), 1.8 3(d, J=6.2Hz, 1H), 2.5-2.7(m, 1H), 3.11(dd, J=8.2H z, J=11.6Hz, 1H), 3.3-3.4(m, 1H), 3.71(dd, J=2.9H z, J=15.2Hz, 1H), 4.13(dd, J=7.3Hz, J=11.7Hz, 1H), 4.16(dd, J=10.3Hz, J=14.9Hz, 1H), 4.3-4.6(m, 3H), 4.7(m, 2H), 5.2-5.4(m, 4H), 5.8-6.0(m, 2H), 6.0 (m, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1684, 1158.

【0260】 〔ピロリジン誘導体の製造例9〕 【0261】

【化26】

 $\frac{2}{\sqrt{1000}}$  MsO.  $\frac{3}{\sqrt{1000}}$  OH  $\frac{3}{\sqrt{1000}}$ 

【0262】(工程1) N-保護化およびO-メシル化 (2S,4R)-4-ヒドロキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン塩酸塩17.0g(100ミリモル)をジクロルメタン200mlに懸濁し、窒素中、氷冷下、トリエチルアミン29.2ml(210ミリモル)を滴下し、混合物を室温で5分間攪拌後、クロロギ酸アリルエステル11.2ml(100ミリモル)のジクロルメタン20ml溶液を滴加し、室温で一時間攪拌後、水250mlで薄める。有機層を分取し、水と飽和食塩水とで順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮することにより、油状の(2S,4R)-1-アリルオキシカルボニル-4-ヒドロキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン21.82gを得る。これをジクロルメタン100mlに溶かし、

窒素中、氷冷下、トリエチルアミン16.7ml(120 ミリモル)と塩化メタンスルホニル9.2ml(120ミ リモル)とを加え、10分間攪拌する。反応液を重曹水と飽和食塩水とで順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥、減圧濃縮後、シリカゲルクロマトグラフィー(トルエンー酢酸エチル)で精製することにより、(2S,4R)-1-アリルオキシカルボニルー4-メタンスルホニルオキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン27.62gを油状物として得る。収率:90%。

[0 2 6 3] NMR δ (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 2.2-2.4(m, 1H), 2.2-2.5(m, 1H), 2.5-2.8(m, 2H), 3.06(s, 3H), 3.74 & 3.77(2×s, 3H), 3.8-4.0(m, 2H), 4.4-4.7(m, 3H), 5.50 2-5.4(m, 3H), 5.8-6.0(m, 1H).

【0264】 (工程2) メチロール化

, a y , a , a , a , a , a , a , a , a

(2S,4R)-1-アリルオキシカルポニル-4-メタン スルホニルオキシ-2-メトキシカルポニルピロリジン2 7.12g (74.0ミリモル) をテトラヒドロフラン (94ml) とエタノール (140ml) との混液に溶か. し、窒素中、氷冷下、水素化ホウ素ナトリウム12g (31.7ミリモル)を加え、室温で4時間攪拌する。 反応液に氷冷下に濃硫酸 8.8 ml (158.4 ミリモル) を滴下する。反応液を約半容まで減圧濃縮し、酢酸エチ ル100mlと氷水100mlを加える。有機層を分取し、 重曹水と飽和食塩水とで順次洗浄し、硫酸マグネシウム で乾燥後、減圧濃縮することにより、(25,4R)-1 -アリルオキシカルポニル-4-メタンスルホニルオキシ ピロリジン-2-メタノール19.33gを得る。収率: 77%。無色油状物質。

[0 2 6 5] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm; 1.9-2.1(m, 1H), 2.3 -2.5(m, 1H), 3.05(s, 3H), 3.5-3.7(m, 2H), 3.7-4.1(m, 2H), 4.1-4.3(m, 1H), 4.6(m, 2H), 5.2-5.4(m, 3)H), 5.8-6.1(m, 1H).

【0266】(工程3)アセチルチオ化

(2S, 4R) -1-アリルオキシカルボニル-4-メタン スルホニルオキシピロリジン-2-メタノール19.32 g (69.17ミリモル) と90%チオ酢酸カリウム1 0.73g(89.9ミリモル)とをジメチルホルムアミ ド217mlに溶かし、65℃で5時間加熱攪拌する。反 応液に酢酸エチル200mlと氷水200mlを加える。有 機層を分取し、0.05N水酸化ナトリウム水溶液、0. 1 N塩酸、水、および飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マ グネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲル S) -4-アセチルチオ-1-アリルオキシカルボニルピロ リジン-2-メタノール15.34gを得る。収率:90

[0 2 6 7] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.5-1.7(m, 1H), 2.3 4(s, 3H), 2.4-2.6(m, 1H), 3.19(dd, J=8.0Hz, J=11.5 Hz, 1H), 3.6-3.8(m, 2H), 3.8-4.0(m, 1H), 4.0-4.2(m, 2H), 4.6(m, 2H), 5.2-5.4(m, 2H), 5.8-6.1(m, 1)H)。

【0268】 (工程4) スルファミド化

(25,45)-4-アセチルチオ-1-アリルオキシカル 40 ポニルピロリジン-2-メタノール8.02g(約30ミ リモル)を酢酸エチル83mlに溶かし、氷冷下、トリフ

ェニルホスフィン9.44g(13.6ミリモル)、N-アリルオキシカルポニルスルファミド3.12g(15. 9 ミリモル) およびアゾジカルボン酸ジエチルエステル 5.67ml (36ミリモル) を順次加え、氷冷下で55 分間攪拌した後、室温で4時間攪拌する。この反応液を トルエン60mlで薄め、濃縮後、トルエン60mlを追加 して、析出する結晶を濾去し、その濾液を濃縮する。残

60

渣をシリカゲルクロマトグラフィーで精製することによ り、(25,45)-4-アセチルチオ-1-アリルオキシ 10 カルポニル-2-(N-スルファモイル-N-アリルオキシ カルポニルアミノ) メチルピロリジン6.74gを得 る。収率:55%。無色油状物質。

[0 2 6 9] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.5-1.7(m, 1H), 2.3 5(s, 3H), 2.5-2.7(m, 1H), 3.19(dd, J=6.3Hz, J=11.5Hz, 1H), 3.68(dd, J=3.8Hz, J=14.5Hz, 1H), 3.9-4.3(m, 3H), 4.3-4.7(m, 5H), 5.2-5.4(m, 4H), 5.8-6.1(m, 4H).

【0270】 (工程5) 脱アセチル化

(2S, 4S) - 4-アセチルチオ-1-アリルオキシカル 20 ポニル-2-(N-スルファモイル-N-アリルオキシカル ポニルアミノ) メチルピロリジン6.70g(16.4ミ リモル)をトルエン50mlに溶かし、-30℃で4.92 Mナトリウムメトキシドのメタノール溶液 5.0 ml (2 4.7ミリモル) を加え、30分間攪拌後、水55mlで 薄める。水層を分取し、トルエン50mlで薄め、氷冷下 にて濃塩酸2.3 mlで酸性化した後、攪拌する。有機層 を分取し、水と飽和食塩水とで順次洗浄し、硫酸マグネ シウムで乾燥後、減圧濃縮する。残留油状物をシリカゲ ルクロマトグラフィー (トルエン-酢酸エチル) で精製 クロマトグラフィーで精製することにより、(2S,430 することにより、(2S,4S)-1-アリルオキシカル ポニル-2-(N-スルファモイル-N-アリルオキシカル ポニルアミノ) メチル-4-メルカプトピロリジン4.8 9gを得る。収率:78%。無色油状物。

> [0 2 7 1] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.5-1.7(m, 1H), 2.3 5(s, 3H), 2.5-2.7(m, 1H), 3.19(dd, J=6.3Hz, J=11.5Hz, 1H), 3.68(dd, J=3.8Hz, J=14.5Hz, 1H), 3.9-4.3(m, 3H), 4.3-4.7(m, 5H), 5.2-5.4(m, 4H), 5.8-6.1(m, 4H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1718, 1684, 1179, 1160.

【0272】〔実施例〕

[0273]

【化27】

実施例	Х1	χ2	γ2	R <sup>4</sup> -NSO <sub>2</sub> N <r<sup>2 -NSO<sub>2</sub>N<r<sup>3</r<sup></r<sup>
1	Н	PMB	Вос	-NHSO2NH2
2	H	PNB	Pnz	-NHSO2NH2
3	Н	PMB	Pinz	-NHSO2N <h Pmz</h 
4	H	PMB	Pmz	-NHSO2N <pmz< td=""></pmz<>
5	H	PMB	Pinz	-NHSO2N <me< td=""></me<>
6	SiMe3	$CHPh_2$	Вос	-N-Boc SO2NH2
7	н	PMB	Pmz	-NHSO2NHCH2CH2OH
8	H	PMB	Pmz	-N-NPmz
9	H	PMB	Pmz	-N-MPmz

[0274] [化28]

COOH

実施例	R <sup>4</sup> -NSO2N <r2 -R3</r2 
1	-NHSO2NH2
2	-NHSO2NH2
3	-NHSO2NH2
4	-NHSO2NHMe
5	-NHSO2N <me< th=""></me<>
6	-NHSO2NH2
7	-NHSO2NHCH2CH2OH
8	-N NH
9	-N_NH

【0275】〔実施例1〕

(3S,5S)~ピロリジルチオカルパペネム誘導体の合成1

(工程1) ピロリジルチオ化

(1R,5S,6S)-6-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-2-オキソ-1-メチル-1-カルパペナム-3-カルポン酸p-メトキシベンジルエステル1.45gをアセトニトリル15mlに溶かし、-25℃でジフェニル燐酸塩化物0.953mlとジイソプロピルエチルアミン0.872mlとを順次加え、室温で1時間撹拌する。次いで、氷冷下で、2-スルファモイルアミノメチル-1-t-プトキシカルボニル-4-メルカプトピロリジン1.69gとジイソプロピルエチルアミン0.945mlとを加え、22時間撹拌する。反応液に1N塩酸15mlを加え、酢酸エチ

64

ルで希釈する。有機層を分取し、水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥後、濃縮する。残渣を10%含水シリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製することにより、(1 R, 5 S, 6 S) -6 - 〔(1 R) -1 - ヒドロキシエチル〕 -2 - 〔(3 S, 5 S) -5 - スルファモイルアミノメチル-1 - 1

10 [0 2 7 6] NMR δ (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.25(d, J=7.2Hz, 3 H), 1.32(d, J=6.4Hz, 3H), 1.47(s,9H), 1.75~2.0(m, 1H), 2.4~2.65(m, 1H), 2.61(br s, 4H), 3.1~3.7 (m, 6H), 3.81(s, 3H), 3.75~4.25(m, 4H), 5.19, 5.2 5(ABq, J=12.1Hz, 2H), 6.89(d, J=8.6Hz, 2H), 7.39(d, J=8.6Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3400, 3290, 1770, 1682.

【0277】(工程2)脱保護

(1R,5S,6S)-6-((1R)-1-ヒドロキシエチ ル) -2- ((3S,5S) -5-スルファモイルアミノメ 20 チル-1-t-プトキシカルポニル-1-ピロリジン-3-イ ル〕チオ-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルボン 酸 p-メトキシペンジルエステル 1.083 gをジクロル メタン16.5ml、アニソール1.52mlおよびニトロメ タン3.1 mlの混液に溶かし、窒素気流中、-60℃で 1.0 M塩化アルミニウムのニトロメタン溶液12.93 mlを滴加する。徐々に-40℃まで昇温しながら2時間 撹拌する。反応液を酢酸ナトリウム3.18gの水24m 1溶液中に注ぎ、エーテルおよびエーテルー石油エーテ ル混液で順次洗浄した後、スチレン-ジビニルベンゼン 30 共重合体樹脂カラムクロマトグラフィーで脱塩・精製 し、目的画分を凍結乾燥することにより、(1R,5S, 6S)-6-((1R)-1-ヒドロキシエチル)-2-((3S,5S)-5-スルファモイルアミノメチル-1-ピロリジン-3-イル〕チオ-1-メチル-1-カルバ-2-ペ ネム-3-カルポン酸0.429gを得る。収率:67 %。淡黄色泡状物。

[0 2 7 8] NMR  $\delta$  (D<sub>2</sub> 0) ppm: 1.22(d, J=7.2Hz, 3H), 1.27(d, J=6.3Hz, 3H), 1.64~1.82(m, 1H), 2.62~2.80(m, 1H), 3.26~3.59(m, 5H), 3.63~3.76(m, 1H), 40 3.84~4.10(m, 2H), 4.16~4.29(m, 2H).

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3400, 1750.

MIC(γ/ml): 黄色プドウ球菌3626株: 25、溶血性連鎖球菌C203株: ⟨0.003。

【0279】〔実施例2〕

(3S,5S)~ピロリジルチオカルパペネム誘導体の合成2

(工程1) ピロリジルチオ化

カルボニル-4-メルカプトピロリジン 1.69g とジイ (1R,5S,6S) -6-[(1R) -1-ヒドロキシエチ ソプロピルエチルアミン 0.945 ml とを加え、22 時 2 ル[-2-ジフェノキシホスホリルオキシ-1-メチル-1-間撹拌する。反応液に 1N 塩酸 15 ml を加え、酢酸エチ 50 カルバ-2-ベネム-3-カルボン酸 2-ニトロベンジルエ

ステル3.04g(5.12ミリモル)をアセトニトリル 30回に溶かし、氷冷下、ジイソプロピルエチルアミン 1.16ml (1.3当量) と2-スルファモイルアミノメ チル-1-p-ニトロペンジルオキシカルポニル-4-メル カプトピロリジン2.4g(1.2当量)のアセトニトリ ル20回溶液とを加え、氷冷下で140分間撹拌する。 反応液を酢酸エチルで希釈し、水および飽和食塩水で順 次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮する。残渣 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (トルエン:酢 酸エチル)で精製することにより、(1R,5S,6S) -6- [(1R)-1-ヒドロキシエチル]-2- [(3S, 5S) -5-スルファモイルアミノメチル-1-p-ニトロ ベンジルオキシカルポニルピロリジン-3-イル〕チオー 1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルボン酸p-ニト ロペンジルエステル3.35gを得る。収率:89%。 [0 2 8 0] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.28(d, J=7Hz, 3H),

1.37(d, J=6Hz, 3H), 4.68(s, 2H), 5.22, 5.50(ABq, J=14Hz, 2H), 5.23(s, 2H), 7.52(d, J=9Hz, 2H), 7.65 (d, J=9Hz, 2H), 8.21(d, J=2.5Hz, 2H), 8.26(d, J=2.5Hz)Hz. 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1773, 1720, 1704.

#### 【0281】(工程2)脱保護

(1R,5S,6S)-6-[(1R)-1-ヒドロキシエチ **ル**]-2-((3S,5S)-5-スルファモイルアミノメ チル- 1 - p -ニトロペンジルオキシカルポニルピロリジ ン-3-イル) チオ-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルボン酸 p-ニトロベンジルエステル3gを、テトラ ヒドロフラン60mlと0.1M-MES緩衝液(pH7. 0) との混液に溶かし、10%パラジウム炭2gを加 え、常圧で水素気流中、4時間振り混ぜる。反応液を濾 過して触媒を除き、酢酸エチルで洗って中性物質を除い たのち、濃縮する。残留した水溶液をスチレンージピニ ルベンゼン共重合体樹脂カラムクロマトグラフィーで精 製し、5~10%エタノール水溶出部を凍結乾燥するこ とにより、実施例1の生成物と同じ(1R,5S,6S) -6- [(1R)-1-ヒドロキシエチル]-2- [(3S, 5S) -5-スルファモイルアミノメチル-1-ピロリジン - 3 - イル〕チオ- 1 - メチル- 1 - カルパ- 2 - ペネム- 3 - カ ルポン酸1.42gを得る。収率:84.8%。

【0282】〔実施例3〕

(35,55)-ピロリジルチオカルパペネム誘導体の合 成3

#### (工程1) ピロリジルチオ化

(1R,5S,6S)-6-((1R)-1-ヒドロキシエチ ル〕-2-ジフェノキシホスホリルオキシ-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルポン酸p-メトキシベンジル エステル1ミリモルをアセトニトリル10mlに溶解さ せ、氷冷下、ジイソプロピルエチルアミン1.2ミリモ ルと、2-p-メトキシベンジルオキシカルボニルスルフ ァモイルアミノメチル-1-p-メトキシベンジルオキシ 50 ム水溶液および食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウム

66

カルポニル-4-メルカプトピロリジン1ミリモルとを加 え、一晩放置する。反応液をジクロルメタンで希釈し、 希塩酸、水、炭酸水素ナトリウム水溶液および食塩水で 順次洗浄し、乾燥後、濃縮する。残渣をシリカゲルカラ ムクロマトグラフィーで精製することにより、(1R, 5 S, 6 S) -6- ((1 R) -1-ヒドロキシエチル) -2 - ((3S,5S)-5-p-メトキシペンジルオキシカル ポニルスルファモイルアミノメチル-1-p-メトキシベ ンジルオキシカルポニルピロリジル-3-イル) チオ-1-10 メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルポン酸 p-メトキ シベンジルエステルを得る。収率:50~80%。

[0 2 8 3] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.20(d, J=6.4Hz, 3 H), 1.34(d, J=6.1Hz, 3H), 3.79(s, 9H),  $5.00\sim5.12$ (m, 4H), 5.23, 5.15(ABq, J=14.0Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3390, 1770, 1740, 1693, 1610.

#### 【0284】(工程2)脱保護

(1R,5S,6S)-6-((1R)-1-ヒドロキシエチ ル) -2- ((3S,5S) -5-p-メトキシペンジルオキ シカルポニルスルファモイルアミノメチル-1-p-メト 20 キシベンジルオキシカルポニルピロリジル-3-イル)チ オ-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルボン酸 p-メトキシベンジルエステル1ミリモルをジクロルメタン 20回に溶かし、-40℃でアニソール10ミリモルと 2M塩化アルミニウムのニトロメタン溶液3~4mlを加 え、同温度で1~1.5時間撹拌する。反応液を酢酸ナ トリウム19~25ミリモルの水(100ml)溶液中に 注ぎ、ジクロルメタンで洗浄し、中性物質を除去する。 水層をスチレンージピニルベンゼン共重合体樹脂カラム クロマトグラフィーで精製し、溶出部を凍結乾燥するこ とにより、実施例1の生成物と同じ(1R,5S,6S) -6- [(1R)-1-ヒドロキシエチル]-2- [(3S, 5S) -5-スルファモイルアミノメチル-1-ピロリジン -3-イル〕チオ-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カ ルボン酸を得る。収率:60~70%。

【0285】〔実施例4〕

(35,55)-ピロリジルチオカルパペネム誘導体の合 成4

### (工程1) ピロリジルチオ化

(1R,5S,6S)-6-[(1R)-1-ヒドロキシエチ 40 ル] - 2 - ジフェノキシホスホリルオキシ- 1 - メチル- 1 -カルパ-2-ペネム-3-カルボン酸 p-メトキシベンジル エスデル700mgをアセトニトリル4mlに溶かし、-30℃でジイソプロピルエチルアミン182µ1と、1 -p-メトキシペンジルオキシカルボニル-4-メルカプト -2-(N-p-メトキシベンジルオキシカルポニル-N-メ チルスルファモイルアミノメチル) ピロリジン401g とを含むアセトニトリル3回を加え、氷冷下、90分間 撹拌する。反応液を酢酸エチルー希塩酸混液に注ぎ、酢 酸エチル層を分取する。有機層を水、炭酸水素ナトリウ

で乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロ マトグラフィー(トルエン:酢酸エチル=1:2)で精 製することにより、(1 R, 5 S, 6 S) -6-〔(1 R) -1-ヒドロキシエチル]-2-((3S,5S)-1-p-メ トキシベンジルオキシカルポニル-5-(N-p-メトキシ ベンジルオキシカルポニル-N-メチルスルファモイルア ミノメチル) ピロリジン-3-イル) チオ-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルボン酸 p-メトキシペンジル エステル512 嘘を得る。

H), 1.34(d, J=6.4Hz, 3H), 1.6 $\sim$ 1.9(m, 1H), 2.25 $\sim$ 2.5(m, 1H),  $3\sim3.6(m, 7H)$ , 3.778(s, 3H), 3.783(s, 3H)3H), 3.788(s, 3H), 5.05(s, 2H), 5.13(s, 2H), 5.2(A)Bq, J=12Hz, 2H),  $6.3\sim6.5(m, 1H)$ ,  $6.8\sim7.0(m, 6H)$ ,  $7.2\sim7.4(m, 6H)$ .

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1767, 1697.

#### 【0287】(工程2)脱保護

(1R,5S,6S)-6-((1R)-1-ヒドロキシエチ ル] -2- [(3S, 5S) -1-p-メトキシベンジルオ キシカルボニル-5-(N-p-メトキシペンジルオキシカ 20 ルポニル-N-メチルスルファモイルアミノメチル) ピロ リジン-3-イル〕チオ-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム -3-カルポン酸 p-メトキシベンジルエステル 6 1 0 mg をジクロルメタン6mlとニトロメタン2mlとアニソール 4mlとの混液に溶かし、-40℃で撹拌下、2M塩化ア ルミニウムのニトロメタン溶液2.6 ml (7.5 当量)を 加え、-35±5℃で1時間30分撹拌する。反応液を 酢酸ナトリウム 1.3 4 gを含む水 2 0 mlとジクロルメ タン20mlとの混合物中注ぎ、水層を分取する。水層を スチレンージビニルベンゼン共重合体樹脂を用いたカラ ムクロマトグラフィーにかける。8%エタノールで流出 する部分を凍結乾燥することにより、(1 R, 5 S, 6 S) -6- ((1R) -1-ヒドロキシエチル) -2- ((3 S, 5S) -5-N-メチルスルファモイルアミノメチルピ ロリジン-3-イル〕チオ-1-メチル-1-カルパ-2-ペネ ム-3-カルボン酸206 mgを得る。収率68.6%。

[0 2 8 8] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.22(d, J=7.0Hz, 3 H), 1.27(d, J=6.4Hz, 3H), 1.5 $\sim$ 1.8(m, 1H), 2.63(s, 3H),  $2.6\sim2.8(m, 1H)$ ,  $3.1\sim3.6(m, 5H)$ , 3.65, 3.72 $(dd, J=6.6Hz, J=7.6Hz, 1H), 3.8\sim4.4(m, 4H).$ 

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1750, 1585.

MIC γ/ml: 黄色ブドウ球菌3626株: 25、溶血性連鎖球 菌C203株: (0.003。

【0289】〔実施例5〕

(35,55)-ピロリジルチオカルパペネム誘導体の合 成5

(工程1) ピロリジルチオ化

(1R,5S,6S)-6-((1R)-1-ヒドロキシエチ ル〕-2-ジフェノキシホスホリルオキシ-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルボン酸 p-メトキシベンジル 50 68

エステル1ミリモルをアセトニトリル10mlに溶解さ せ、氷冷下、ジイソプロピルエチルアミン1.2ミリモ ルと2-N, N-ジメチルスルファモイルアミノメチル-1 -p-メトキシペンジルオキシカルボニル-4-メルカプト ピロリジン1ミリモルとを加え、一晩放置する。 反応液 をジクロルメタンで希釈し、希塩酸および水で順次洗浄 し、乾燥後、濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマ トグラフィーで精製することにより、(1 R, 5 S, 6 S) -6- [(1R) -1-ヒドロキシエチル] -2- [(3 【0 2 8 6】NMR δ(CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.22(d, J=7.0Hz, 3 10 S, 5 S) -5-N, N-ジメチルスルファモイルアミノメ チル-1-p-メトキシベンジルオキシカルポニルピロリ ジン-3-イル〕チオ-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルボン酸 p-メトキシベンジルエステルを得る。収 率:50~80%。

> [0 2 9 0] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.22(d, J=7.2Hz, 3 H), 1.34(d, J=6.2Hz, 3H), 2.76(s, 6H), 3.79(s, 3H), 3.81(s, 3H), 5.06(s, 2H), 5.24, 5.18(ABq, J=12Hz,

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3390, 1770, 1725, 1690, 1610.

【0291】(工程2)脱保護

(1R,5S,6S)-6-((1R)-1-ヒドロキシエチ ル) -2- ( (3 S, 5 S) -5-N, N-ジメチルスルファ モイルアミノメチル-1-p-メトキシベンジルオキシカ ルポニルピロリジン-3-イル〕チオ-1-メチル-1-カル パ-2-ペネム-3-カルポン酸 p-メトキシベンジルエス テル1ミリモルをジクロルメタン20mlに溶かし、-4 0℃に冷却する。これにアニソール10ミリモルおよび 2M塩化アルミニウムのニトロメタン溶液3~4mlを加 え、同温で1~1.5時間撹拌する。反応液を酢酸ナト 30 リウム19~25ミリモルの水100ml溶液に注ぎ、ジ クロルメタンで洗浄し、中性物質を除去する。水層をス チレンージビニルペンゼン共重合体樹脂カラムクロマト グラフィーで精製し、溶出部を凍結乾燥することによ り、(1R,5S,6S)-6-[(1R)-1-ヒドロキシ エチル] -2- ((3S,5S) -5-N, N-ジメチルスル ファモイルアミノメチルピロリジン-3-イル〕チオ-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルポン酸を得る。収 率:60~70%。

[0 2 9 2] NMR  $\delta$  (D<sub>2</sub>0) ppm: 1.2(d, J=7.4Hz, 3H), 40 1.28(d, J=6.4Hz, 3H), 1.65 $\sim$ 1.80(m, 1H), 2.65 $\sim$ 2.8  $0(m, 1H), 2.81(s, 6H), 3.29\sim3.55(m, 5H), 3.65\sim3.$ 75(m, 1H),  $3.80\sim4.10$ (m, 2H),  $4.16\sim4.30$ (m, 2H). IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3400, 1750.

MIC (γ/ml): 黄色プドウ球菌3626株: 25、溶血性連鎖 球菌C203株: (0.003。

〔実施例6〕

(3S,5S)-ピロリジルチオカルパペネム誘導体の合 成6

(工程1) ピロリジルチオ化

(1R,5S,6S)-2-ジフェノキシホスホリルオキシ

69 -6- ((1R) -1-ヒドロキシエチル) -1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルポン酸ジフェニルメチルエス テル6.88g(11ミリモル)をジクロルメタン70m 1に溶かし、氷冷下、トリメチルクロロシラン1.81ml (14.3ミリモル) とトリエチルアミン1.99ml (1 4.3ミリモル) とを加え、25分間撹拌する。反応液 を炭酸水素ナトリウム水溶液に注ぎ、有機層を水および 食塩水で順次洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃 縮する。得られた(1 R, 5 S, 6 S) -2-ジフェノキシ チルシリルオキシエチル〕-1-カルパ-2-ペネム-3-カ ルポン酸ジフェニルメチルエステルを含む残渣をアセト ニトリル70mlに溶かし、氷冷下に(2S,4S)-1t-プトキシカルポニル-2-(N-t-プトキシカルポニ ル-N-スルファモイルアミノ)メチル- 4-メルカプトピ ロリジン5.43g(13.2ミリモル)とジイソプロピ ルエチルアミン2.30g(13.2ミリモル)とを加 え、4.5時間撹拌する。得られた(1R,5S,6S)-2- ((3S,5S)-1-t-プトキシカルポニル-5-(N-t-プトキシカルボニル-N-スルファモイルアミ 20ノ) メチルピロリジン-3-イル) チオ-1-メチル-6-((1R)-1-トリメチルシリルオキシエチル)-1-カ ルバ-2-ペネム-3-カルボン酸ジフェニルメチルエステ ルを含む反応液に、1 N塩酸 5.5 mlを加え、20分間 撹拌後、酢酸エチル150mlで薄め、氷水に注ぐ。有機 層を分取し、炭酸水素ナトリウム水溶液、水および食塩 水で順次洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮す る。残渣をトルエンから結晶化することにより、(1 ルポニル-5-(N-t-プトキシカルポニル-N-スルファ 30 モイルアミノ) メチルピロリジン-3-イル] チオ-6-((1R)-1-ヒドロキシエチル)-1-メチル-1-カル パ-2-ペネム-3-カルポン酸ジフェニルメチルエステル

· • • • •

[0 2 9 3] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm : 1.27(d, J=7.2Hz, 3 H), 1.39(s, 9H), 1.42(s, 9H),  $2.45\sim2.65(m, 1H)$ ,  $3.1\sim3.35(m, 2H)$ , 3.28(dd, J=7.2Hz, J=2.6Hz, 1H),  $3.5\sim3.77(m, 2H)$ ,  $3.9\sim4.15(m, 2H)$ , 4.26(dd, J=7.0)Hz, J=2.6Hz, 1H),  $4.2\sim4.37$ (m, 1H),  $4.45\sim4.66$ (m, 1H), 6.07(s, 2H), 6.95(s, 1H),  $7.2\sim7.6(m, 10H)$ . IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 3385, 3230, 1778, 1715, 1685. 元素分析:

7.53 gを得る。収率:87%。無色結晶。即.163

CasHsoN4O1oS2として計算値 C, 57.99; H, 6.40; N, 7. 12; S, 8.15.

実験値 C, 57.87; H, 6.46; N, 6.99; S, 7.93。

【0294】(工程2)脱保護

~164°C.

塩化アルミニウム3.20g(24ミリモル)をアニソ ール24回とジクロルメタン24回との混液に溶かし、 - 40℃に冷却下、(1R,5S,6S)-2-〔(3S, 50 1-p-メトキシベンジルオキシカルボニルピロリジン-

70

5S) -1-t-プトキシカルポニル-5-(N-t-プトキ シカルポニル-N-スルファモイルアミノ) メチルピロリ ジン-3-イル〕チオ-6-〔(1 R)-1-ヒドロキシエチ ル]-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルポン酸ジ フェニルメチルエステル2.36g(3ミリモル)のジ クロルメタン12回!溶液を徐々に滴加後、-25~30 ℃で3.5時間激しく撹拌する。反応液を酢酸ナトリウ ム5.91g(72ミリモル)の水48ml溶液中に注 ぐ。水層を分取し、ジクロルメタンで洗浄し、残存有機 ホスホリルオキシ−1-メチル−6-〔(1R)-1-トリメ 10 溶媒を減圧下に留去後、スチレン−ジピニルベンゼン共 重合体樹脂を用いたカラムクロマトグラフィーにかけ る。メタノールー水(1:9)で流出する部分を凍結乾 燥することにより、(1R,5S,6S)-6-((1R) -1-ヒドロキシエチル)-2-((3S,5S)-5-スル ファモイルアミノメチルピロリジン-3-イル〕チオ-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルボン酸910㎜を 得る。収率:72%。無色泡状物。

> [0 2 9 5] NMR  $\delta$  (D<sub>2</sub> 0) ppm: 1.22(d, J=7.2Hz, 3H), 1.27(d, J=6.3Hz, 3H), 1.64 $\sim$ 1.82(m, 1H), 2.62 $\sim$ 2. 80(m, 1H),  $3.26\sim3.59(m, 5H)$ ,  $3.63\sim3.76(m, 1H)$ ,  $3.84\sim4.10 \, (m, 2H), 4.16\sim4.29 \, (m, 2H).$

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3400, 1750.

MIC (γ/ml): 黄色プドウ球菌3626株: 25.

血中濃度 マウス静注 $15分後(\gamma/ml): 9.8.$ 

尿中回収率 マウス静注(%):36.3。

【0296】〔実施例7〕

(35,55)-ピロリジルチオカルバペネム誘導体の合 成7

(工程1) ピロリジルチオ化

(1R,5S,6S)-6-[(1R)-1-ヒドロキシエチ ル] -1-メチル-2-オキソ-1-カルパペナム-3-カルボ ン酸 p-メトキシベンジルエステル277mgをアセトニ トリル4mlに溶かし、氷冷下、ジフェニル燐酸塩化物1 98μlおよびジイソプロピルエチルアミン166μlを 順次加え、室温で1時間撹拌する。得られた(1R,5 S, 6S) - 2 - 37x + 37x〔(1R)-1-ヒドロキシエチル〕-1-メチル-1-カル パ-2-ペネム-3-カルボン酸 p-メトキシベンジルエス テルを含む反応液に氷冷下、(2S,4S)-2-(2-ヒ 40 ドロキシエチル)スルファモイルアミノメチル-1-p-メトキシベンジルオキシカルポニル-4-メルカプトピロ リジン344mgとジイソプロピルエチルアミン166μ 1とを加え、同温で2時間撹拌する。反応液を酢酸エチ ルで薄め、水、希塩酸、水、炭酸水素ナトリウム水溶液 および水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、濃 縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで 精製することにより、(1R,5S,6S)-6-[(1 R) -1-ヒドロキシエチル] -2- ((3S,5S) -5-(2-ヒドロキシエチル) スルファモイルアミノメチル-

3-イル〕チオ-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カ ルボン酸 p-メトキシペンジルエステル156 mgを得 る。収率:26%。

[0 2 9 7] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.22(d, J=7.0Hz, 3 H), 1.34(d, J=6.2Hz, 3H), 3.79(s, 3H), 3.80(s, 3H), 5.05(s, 2H), 5.17, 5.24(ABq, J=12.2Hz, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1775, 1690.

【0298】(工程2)脱保護

(1R,5S,6S)-6-((1R)-1-ヒドロキシエチ ル] -2- ((3 S, 5 S) -5- (2-ヒドロキシエチル) スルファモイルアミノメチル-1-p-メトキシペンジル オキシカルボニルピロリジン-3-イル) チオ-1-メチル -1-カルパ-2-ペネム-3-カルポン酸p-メトキシペン ジルエステル148mgをジクロルメタン3mlとニトロメ タン750 μ1との混液に溶かし、窒素中、-40℃で アニソール258 $\mu$ lと1.0M-塩化アルミニウムのニ トロメタン溶液 1.8 mlとを加え、同温で 1.5 時間撹拌 する。反応液を、酢酸ナトリウム454mgの水8ml溶液 中に注ぎ、エーテルーヘキサン混液で洗浄する。水層を 合体樹脂カラムクロマトグラフィーで精製することによ り、(1R,5S,6S)-6-((1R)-1-ヒドロキシ エチル) -2- [(35,55)-5-(2-ヒドロキシエチ ル) スルファモイルアミノメチルピロリジン-3-イル〕 チオ-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルポン酸4 2 嘘を得る。収率:46%。

[0 2 9 9] NMR  $\delta$  (D<sub>2</sub> 0) ppm: 1.21(d, J=7.4Hz, 3H), 1. 28(d, J=6.4Hz, 3H), 1. 66~1. 81(m, 1H), 2. 66~2. 81(m, 1H), 3.15(t, J=5.6Hz, 2H),  $3.32\sim3.54(m, 5)$ H), 3.65~3.75(m, 3H), 3.87~4.07(m, 2H), 4.18~4. 30 ルポン酸180嘘を得る。収率:72%。 27(m, 2H).

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3400, 1750.

血中濃度 マウス静注15分後γ/ml:29.3。

【0300】〔実施例8〕

(35,55)-ピロリジルチオカルパペネム誘導体の合 成8

(工程1) ピロリジルチオ化

(1R, 5S, 6S) -2-ジフェノキシホスホリルオキシ -6- ((1R) -1-ヒドロキシエチル) -1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルボン酸p-メトキシペンジル 40 成9 エステル456mgをアセトニトリル3mlに溶かし、氷冷 下、ジイソプロピルエチルアミン $165\mu$ lと(2S,4S) -2-(1,1-ジオキソ-2-p-メトキシペンジルオ キシカルポニル-1,2,5-チアジアゾリジン-5-イル) メチル-4-メルカプト-1-p-メトキシベンジルオキシ カルポニルピロリジン445gとを加え、0℃で一晩放 置する。反応液を酢酸エチルで薄め、水、希塩酸および 水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮 する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィーで精製する

72

5-(1,1-ジオキソ-2-p-メトキシベンジルオキシカ ルポニル-1,2,5-チアジアゾリジン-5-イル) メチル -1-p-メトキシベンジルオキシカルポニルピロリジン-3-イル) チオ-6- [(1R)-1-ヒドロキシエチル)-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルポン酸p-メト キシベンジルエステル510mgを得る。収率:72%。 [0 3 0 1] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.22(d, J=7.4Hz, 3 H), 1.34(d, J=6.2Hz, 3H), 5.04(s, 2H), 5.23(s, 2H), 5.18, 5.24 (ABq, J=11.9Hz, 2H).

10 IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1773, 1735, 1700.

【0302】 (工程2) 脱保護

(1R, 5S, 6S) - 2 - ((3S, 5S) - 5 - (1, 1 -ジオキソ-2-p-メトキシペンジルオキシカルポニル-1, 2, 5-チアジアゾリジン-5-イル) メチル-1-p-メ トキシベンジルオキシカルボニルピロリジン-3-イル〕 チオ-6- ((1R) -1-ヒドロキシエチル) -1-メチル -1-カルバ-2-ペネム-3-カルボン酸p-メトキシベン ジルエステル500mgをジクロルメタン8mlとニトロメ タン3mlとの混液に溶かし、窒素中、-40℃でアニソ 4mlまで減圧濃縮後、スチレンージピニルベンゼン共重 20 ール729 μlと1.0 M塩化アルミニウムのニトロメタ ン溶液 5.0 3mlとを加え、同温で 1.5 時間撹拌する。 反応液を酢酸ナトリウム1.28gの水50ml溶液中に 注ぎ、エーテル-ヘキサン混液で洗浄する。水層を約1 5 mlまで減圧濃縮後、スチレン-ジピニルベンゼン共重 合体樹脂カラムクロマトグラフィーで精製することによ  $\mathfrak{h}$ ,  $(1\,\mathrm{R}, 5\,\mathrm{S}, 6\,\mathrm{S}) - 2 - ((3\,\mathrm{S}, 5\,\mathrm{S}) - 5 - (1, 6))$ **1-ジオキソ-1, 2, 5-チアジアゾリジン-2-イル)メ** チルピロリジン-3-イル)チオ-6-((1R)-1-ヒド ロキシエチル〕-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カ

> [0 3 0 3] NMR  $\delta$  (D<sub>2</sub> 0) ppm: 1.21(d, J=7.4Hz, 3H), 1. 28(d, J=6.4Hz, 3H), 1. 68 $\sim$ 1. 84(m, 1H), 2. 71 $\sim$ 2. 85(m, 1H),  $3.28\sim3.77(m, 10H)$ ,  $3.94\sim4.12(m, 2H)$ , 4. 17~4. 31 (m, 2H).

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3400, 1750.

MIC (γ/ml): 黄色プドウ球菌3626株: 25.

血中濃度 マウス静注15分後 (γ/ml): 31.8。

【0304】〔実施例9〕

(3 S, 5 S) -ピロリジルチオカルパペネム誘導体の合

(工程1) ピロリジルチオ化

(1R,5S,6S)-2-ジフェノキシホスホリルオキシ -6- ((1R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルポン酸p-メトキシペンジル エステル638 mgをアセトニトリル6 mlに溶かし、氷冷 下、ジイソプロピルエチルアミン230μ1と(25,4 S)-2-(1,1-ジオキソ-2-p-メトキシベンジルオ キシカルポニル-3,4,5,6-テトラヒドロ-1,2,6-チアジアジン-6-イル) メチル-4-メルカプト-1-p-ことにより、(1R,5S,6S)-2-〔(3S,5S)- 50 メトキシベンジルオキシカルボニルピロリジン700mg

とを加え、5℃で2時間と室温で1時間撹拌する。反応 液を酢酸エチルで薄め、水、希塩酸、水、炭酸水素ナト リウム水溶液および水で順次洗浄し、硫酸マグネシウム で乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルクロマトグ ラフィーで精製することにより、(1R,5S,6S)-2- ((3S,5S)-5-(1,1-ジオキソ-2-p-メト キシベンジルオキシカルポニル-3,4,5,6-テトラヒ ドロ-1, 2, 6-チアジアジン-6-イル) メチル-1-p-メトキシベンジルオキシカルポニルピロリジン-3-イ チル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルポン酸 p-メトキシ ベンジルエステル640gを得る。収率:64%。

[0 3 0 5] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.22(d, J=7.4Hz, 3 H), 1.34(d, J=6.4Hz, 3H), 5.04(s, 2H), 5.17, 5.25(A)Bq, J=12.3Hz, 2H), 5.19(s, 2H).

IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1700, 1770.

#### 【0306】(工程2)脱保護

(1R, 5S, 6S) - 2 - ((3S, 5S) - 5 - (1, 1 -ジオキソ-2-p-メトキシペンジルオキシカルポニル-3, 4, 5, 6-テトラヒドロ-1, 2, 6-チアジアジン-6-20 イル) メチル-1-p-メトキシベンジルオキシカルボニ ルピロリジン-3-イル)チオ-6-[(1R)-1-ヒドロ キシエチル〕-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カル ボン酸 p-メトキシベンジルエステル600mgをジクロ ルメタン9 mlとニトロメタン3.5 mlとの混液に溶か\*

### 【0310】 (工程1) ピロリジルチオ化

(1R,5S,6S)-2-ジフェノキシホスホリルオキシ -6- [(1R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルボン酸ジフェニルメチルエス テル(基質)と1-t-プトキシカルボニル-2-(N-t-プトキシカルポニル-N-スルファモイルアミノ) メチル 40 ン-3-イル) チオ-6-〔(1R)-1-ヒドロキシエチ -4-メルカプトピロリジン (Pyld) とをアセトニトリル (MeCN) に溶かし、氷冷下でジイソプロピルエチルアミ ン (ENPr-i) を滴下後、表4の条件下で攪拌し、反応さ せる。反応液に酢酸エチルと氷水を加え、有機層を分取

\*し、窒素中、-40℃でアニソール861µ1と1.0M -塩化アルミニウムのニトロメタン溶液 5.9 4 ml とを加 え、同温で1.5時間撹拌する。反応液を酢酸ナトリウ ム1.52gの水50ml溶液中に注ぎ、エーテル-ヘキ サン混液で洗浄する。水層を約15mlまで減圧濃縮後、 スチレンージビニルペンゼン共重合体樹脂カラムクロマ トグラフィーで精製することにより、(1R,5S,6 S) -2- ((3S, 5S) -5- (1, 1-ジオキソ-3, 4, 5,6-テトラヒドロ-1,2,6-チアジアジン-2-イル) ル) チオ-6- ((1R) -1-ヒドロキシエチル) -1-メ 10 メチルピロリジン-3-イル) チオ-6- ((1R) -1-ヒ ドロキシエチル〕-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-

74

[0 3 0 7] NMR  $\delta$  (D<sub>2</sub> 0) ppm: 1.20(d, J=7.2Hz, 3H), 1.27(d, J=6.4Hz, 3H), 1.65 $\sim$ 1.80(m, 3H), 2.65 $\sim$ 2. 80(m, 1H),  $3.27\sim3.56(m, 9H)$ ,  $3.64\sim3.74(m, 1H)$ ,  $3.91\sim4.10(m, 2H), 4.15\sim4.30(m, 2H).$ 

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3400, 1750.

MIC (γ/ml): 黄色プドウ球菌3626株: 25.

カルボン酸190 mgを得る。収率:63%。

血中濃度 マウス静注15分後 (γ/ml):28.4。

【0308】〔実施例10~12〕

(3R,5R)、(3R,5S)、および(3S,5R)-ピロリジルチオカルパペネム誘導体(スルファミド誘導 体)の合成

[0309]

【化29】

し、水および飽和食塩水で順次洗い、硫酸マグネシウム で乾燥後、減圧濃縮する。残渣をシリカゲルクロマトグ ラフィーで精製することにより、(1 R.5 S.6 S)-2- [1-t-プトキシカルボニル-5-(N-t-プトキシ カルポニル-N-スルファモイルアミノ) メチルピロリジ ル〕-1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルボン酸ジ フェニルメチルエステルを得る。

[0311]

【表4】

76

### 縮合工程反応

実施例	立体配置;)	Pyld 当量j	,寻 <b>酉</b> ì, HNbt-!	MeCN 容量 <sup>kl</sup>	温度 ℃	時間 分	収 <sup>译</sup> %
実施例10	3R5R	1.17	1.30	× 7	ice	240	8.6
実施例11	3R5S	1.20	1.30	× 7	ice	120	88
実施例12	3S5R	1.14	1.27	× 7	ice	270	73

- i)ピロリジン環の立体配置
- j)各々、基質に対するモル比
- k)基質の重量(g)に対する溶媒の容量(ml)の倍率

【0312】得られたそれぞれの化合物のスペクトルデータを次に示す。

[0 3 1 3] (3 R, 5 R) 異性体。NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) pp 20 m: 1.26(d, J=7.2Hz, 3H), 1.39(d, J=6.2Hz, 3H), 1.4 3(s, 9H), 1.51(s, 9H), 2.5(m, 1H), 3.1~3.9(m, 6 H), 4.0~4.7(m, 4H), 6.1(m, 1H), 6.98(s, 1H), 7.1 ~7.6(m, 10H). IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3400, 3240, 1770, 1710, 1670。

[0 3 1 4] (3 S, 5 R) 異性体。NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) pp m: 1.28(d, J=7.0Hz, 3H), 1.36(s, 9H), 1.40(d, J=6.2Hz, 3H), 1.52(s, 9H), 2.0(m, 1H), 3.2~3.9(m, 7 H), 4.2~4.4(m, 2H), 4.4~4.6(m, 1H), 6.01(s, 2H), 6.94(s, 1H), 7.1~7.6(m, 10H). IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3400, 3240, 1772, 1708, 1682。

[0 3 1 5] (3 R, 5 S) 異性体。NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) pp m: 1.76(d, J=7.2Hz, 3H), 1.3~1.5(m, 12H), 1.52(s, 9H), 1.9~2.1(m, 1H), 3.2~3.9(m, 7H), 4.1~4.4 (m, 2H), 4.4~4.6(m, 1H), 6.04(s, 2H), 6.94(s, 1H), 7.1~7.6(m, 10H). IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3420, 1770, 1

710。

【0316】(工程2)脱保護

20 (1 R, 5 S, 6 S) -2- (1-t-プトキシカルボニル-5- (N-t-プトキシカルボニル-N-スルファモイルアミノ) メチルピロリジン-3-イル) チオ-6- ((1 R) -1-ヒドロキシエチル) -1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルボン酸ジフェニルメチルエステル (基質) をジクロルメタン (DCM) に溶かし、これを窒素中、塩化アルミニウム (AICIs) のジクロルメタン (DCM) -アニソール (PhOMe) 混液に滴下後、表5の条件下で攪拌し、反応させる。反応液に酢酸ナトリウム水溶液を加え、水層を分取し、ジクロルメタンで洗浄後、スチレン-ジピニルベンゼン共重合体樹脂カラムクロマトグラフィーで精製することにより、 (1 R, 5 S, 6 S) -6- ((1 R) -1-ヒドロキシエチル) -2- (5-スルファミドメチルピロリジン-3-イル) チオ-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルボン酸を得る。

【0317】 【表5】

### 脱保護反応

実施例	立体配置い	AlCla 当量")	DCM 容量 <sup>n)</sup>	PhOMe 容量 <sup>n)</sup>	温度 ℃	時間 分	収率 %
実施例10	3R5R	8.0	× 16	× 10	-30	300	86
実施例11	3R5S	8.0	× 17	× 10	-30	150	88
実施例12	3S5R	8.0	× 17	× 10	-30	150	73

### 1)ピロリジン環の立体配置

#### 1) 基質に対するモル比

### n)各々、基質の重量(g)に対する溶媒の容量(ml)の倍率

【0318】得られたそれぞれの化合物のスペクトルデータを次に示す。

[0 3 1 9] (3 R, 5 R) 異性体。NMR δ (D<sub>2</sub> 0) ppm: 20 1.18(d, J=7.2Hz, 3H), 1.27(d, J=6.2Hz, 3H), 1.9 (m, 1H), 2.7(m, 1H), 3.2~3.6(m, 5H), 3.6~3.8(m, 1H), 3.8~4.1(m, 2H), 4.2(m, 2H). IR ν (KBr) c m<sup>-1</sup>: 3360, 1750<sub>c</sub>

[0 3 2 0] (3 S, 5 R) 異性体。NMR  $\delta$  (CD<sub>3</sub> SOCD<sub>3</sub>) ppm: 1.09(d, J=7.0Hz, 3H), 1.14(d, J=6.2Hz, 3H), 1.7~2.0(m, 1H), 1.9~2.2(m, 1H), 2.9(m, 1H), 3.0~3.3(m, 4H), 3.3~3.6(m, 1H), 3.6~3.8(m, 2H), 3.9(m, 1H), 4.1(m, 1H). IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3340, 176\*

**\***5, 1740, 1620, 1575, 1548.

[0321] (3R,5S) 異性体。NMR  $\delta$  (D<sub>2</sub>0) ppm: 0.86(d, J=7.4Hz, 3H), 0.93(d, J=6.4Hz, 3H), 2.43(d, J=6.4Hz, 3H), 1.90(dd, J=9.0Hz, J=4.4Hz, 2H), 2.9~3.3(m, 5H), 3.48(dd, J=13.2Hz, J=7.2Hz, 1H), 3.7~3.8(m, 2H), 3.8~4.0(m, 2H), 4.47DHO. IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3400, 1750, 1585。

【0322】 〔実施例13〕 (3S,5S) -ピロリジル チオカルパペネム誘導体のモノアリルオキシカルボニル 中間体を用いた合成

[0323]

【化30】

HO Me MegSiO MegMegOPO(
$$OPh$$
)2 COOCH2CH=CH2 COOCH2CH2 COOCH2CH=CH2 COOCH2CH2 COOCH2CH2 COOCH2CH=CH2 COOCH2CH2 COOCH

【0324】 (工程1) トリメチルシリル化

(3 S, 4 S) - 3- [(1 R) -1-ヒドロキシエチル] - 4- [(1 R) -1-フェニルチオカルボニルエチル] -1 -アリルオキシカルボニルメチル-2-アゼチジノン5.0 4 g(13.35ミリモル)のトルエン40ml溶液にピリジン1.51ml(18.69ミリモル)を添加し、次いで、氷冷下、トリメチルクロロシラン2.26ml(17.36ミリモル)を滴下する。室温で1.5時間攪拌後、水80mlを加え分液し、水層をトルエンで再抽出して合わせた有機層を水(2回)および飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。これに

40 より、油状残渣として、粗製の(3S,4S)-3-[(1R)-1-トリメチルシリルオキシエチル]-4-[(1R)-1-フェニルチオカルボニルエチル]-1-ア リルオキシカルボニルメチル-2-アゼチジノン5.61 4gを得る。収率94%。

### 【0325】(工程2) 閉環反応

で、氷冷下、トリメチルクロロシラン 2.26 ml (17. 工程1で得られた粗製の(3S,4S)-3-[(1R)-36ミリモル)を滴下する。室温で 1.5 時間攪拌後、 1-トリメチルシリルオキシエチル]-4-[(1R)-1 水 80 ml を加え分液し、水層をトルエンで再抽出して合 -フェニルチオカルボニルエチル]-1-アリルオキシカ わせた有機層を水(2回)および飽和食塩水で順次洗浄 ルボニルメチル-2-アゼチジノン 5.60 g (12.45 し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。これに 50 4ミリモル)のテトラヒドロフラン 62 ml 溶液に -60

でで1 M - t - プトキシカリウムのテトラヒドロフラン溶液 2 4.9 ml (2 4.9 ミリモル)を滴下し、10分間 挽拌する。同温度でヨードメタン0.48 ml (1 4.9 4 ミリモル)を添加し、20分間攪拌後ジフェニル燐酸クロリド2.73 ml (1 2.45 ミリモル)を加え、1時間 かけて温度を氷冷温度にまで昇温させる。反応液にトルエン120 ml と水120 ml を加え分液し、水層をトルエンで再抽出する。有機層を合わせ、これを水(2 回)、重曹水および飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮する。これにより油状残渣として、粗製の(1 R,5 S,6 S) - 2-ジフェノキシホスホリルオキシー6-〔(1 R) - 1-トリメチルシリルオキシエチル〕-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルポン酸アリルエステル3.795gを得る。収率104%。【0326】  $1 R \nu$  (CHCls)  $2 \pi^{-1}$ :3008,1778,1722,

NMR  $\delta$  (CDC1s) ppm: 0.12(9H, s), 1.19(3H, d, J=7.2 Hz), 1.25(3H, d, J=6.2Hz), 3.24(1H, dd, J=3.0Hz, J=6.8Hz), 3.3 $\sim$ 3.6(1H, m), 4.11(1H, dd, J=3.0Hz, J=10.2Hz), 4.1 $\sim$ 4.3(1H, m), 4.6 $\sim$ 4.7(2H, m), 5.1 $\sim$ 5. 20 5(2H, m), 5.7 $\sim$ 6.0(1H, m), 7.1 $\sim$ 7.5(10H, m).

### 【0327】 (工程3) 縮合

1636, 1589, 1489,

工程2で得られた粗製(1R,5S,6S)-2-ジフェノ キシホスホリルオキシ-6-〔(1R)-1-トリメチルシ リルオキシエチル) -1-メチル-1-カルバ-2-ペネム-3-カルポン酸アリルエステル2.56g(4.2ミリモ ル) と (2S, 4S) -1- アリルオキシカルボニル-2-(N-スルファモイルアミノ) メチル-4-メルカプトピ ロリジン1.48g (5.0ミリモル) とをアセトニトリ ル13mlに溶かし、氷冷下にジイソプロピルエチルアミ 30 ン0.95ml (5.46ミリモル)を滴下し、同温で7. 5時間攪拌する。反応後、1 N塩酸 6.3 mlで酸性と し、同温度で30分攪拌した後、反応液に酢酸エチル8 Oml、氷水80mlを加え有機層を分取し、水および飽和 食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧 濃縮する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(トル エン-酢酸エチル)で精製することにより、(1R,5 S, 6S) -2- ((3S, 5S) -1-アリルオキシカルボ\*

80

\*ニル-5-(N-スルファモイルアミノ) メチルピロリジン-3-イル) チオ-6-[(1R)-1-ヒドロキシエチル)-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルポン酸アリルエステル1.63gを得る。収率:71%。

[ O 3 2 8 ] <sup>1</sup> HNMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.26(3H, d, J=7.0Hz), 1.35(3H, d, J=6.0Hz), 1.7~2.7(3H, m), 3.1~3.5(5H, m), 3.5~3.8(1H, m), 3.9~4.4(4H, m), 4.5~4.9(4H, m), 5.0~5.5(5H, m), 5.8~6.1(2H, m). IR  $\nu$  (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1772, 1691, 1410.

#### 0 【0329】(工程4)脱保護

(1R,5S,6S)-2-((3S,5S)-1-アリルオ キシカルポニル-5-(N-スルファモイルアミノ)メチ ルピロリジン-3-イル〕チオ-6-〔(1R)-1-ヒドロ キシエチル) -1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カル ポン酸アリルエステル379mg (0.695ミリモル) のアセトン(14ml)溶液に、トリフェニルホスフィン 55mg (0.21ミリモル)、水素化トリ-n-プチルス ズ0.424ml (1.53ミリモル)を添加し、氷冷下、 テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム81 mg (0.07ミリモル) を加える。同温度で45分攪拌 し、さらに室温で1時間攪拌後、水35ml、塩化メチレ ン50mlを加え分液する。水層を塩化メチレンで洗浄後 凍結乾燥することにより、(1R,5S,6S)-6-[(1R)-1-EFD+9x+N]-2-[(3S,5)S) -5-スルファモイルアミノメチルピロリジン-3-イ ル〕チオ-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルポン 酸238mgを得る。収率:82% (HPLC純度85 %)。

[0 3 3 0] NMR & (D<sub>2</sub> 0)ppm: 1.22(d, J=7.2Hz, 3H), 1.27(d, J=6.3Hz, 3H), 1.64-1.82(m, 1H), 2.62-2.80 (m, 1H), 3.25-2.59(m, 5H), 3.63-3.76(m, 1H), 3.84-4.10(m, 2H), 4.16-4.29(m, 2H).

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>:1340, 1750.

【0331】〔実施例14〕 (3S,5S) -ピロリジル チオカルバペネム誘導体のジアリルオキシカルボニル中 間体を用いた合成

[0332]

$$-((3S,5S)-1-アリルオキシカルボ* (化31)$$
 HO Me MegSiO Me MegSiO Me MegSiO Me  $-(COSPh)_2$  COOCH2CH=CH2 COOCH2CH2 COOCH2CH=CH2 COOCH2CH2 COOC

【0333】(工程1)トリメチルシリル化 4- [(1R)-1-フェニルチオカルボニルエチル]-1 (3S,4S)-3-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]- 50 -アリルオキシカルボニルメチル-2-アゼチジノンを、

実施例13の工程1と同様にして、トリメチルシリル化 することにより、(3S,4S)-3-[(1R)-1-ト リメチルシリルオキシエチル) -4- ((1R) -1-フェ ニルチオカルボニルエチル〕-1-アリルオキシカルボニ ルメチル-2-アゼチジノンを得る。

#### 【0334】(工程2)閉環反応

工程1で得られた粗製の(3S,4S)-3-〔(1R)-1-トリメチルシリルオキシエチル]-4- ((1R)-1 -フェニルチオカルポニルエチル) -1-アリルオキシカ ルポニルメチル-2-アゼチジチノンを、実施例13のエ 10 程2と同様にして、閉環反応を行うことにより、粗製の (1R,5S,6S)-2-ジフェノキシホスホリルオキシ -6-[(1R)-1-トリメチルシリルオキシエチル]-1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルボン酸アリル エステルを得る。

#### 【0335】(工程3)縮合

工程2で得られた粗製の(1R,5S,6S)-2-ジフェ ノキシホスホリルオキシ-6- [(1R)-1-トリメチル シリルオキシエチル] -1-メチル-1-カルパ-2-ペネム ル) と (2 S, 4 S) - 1 - アリルオキシカルポニル-2-(N-アリルオキシカルポニル-N-スルファモイルアミ ノ) メチル-4-メルカプトピロリジン3.77g(9.9 4ミリモル) を用い同様の反応条件で、(1R,5S,6 S) -2- ((3S, 5S) -1-アリルオキシカルポニル-5-(N-アリルオキシカルポニル-N-スルファモイルア ミノ) メチルピロリジン-3-イル] チオ-6-〔(1R) -1-ヒドロキシエチル) -1-メチル-1-カルバ-2-ペネ ム-3-カルポン酸アリルエステル3.65gを得る。収 率:70%。

[0 3 3 6] NMR  $\delta$  (CDCl<sub>3</sub>) ppm: 1.27(3H, d, J=7.2H z), 1.37(3H, d, J=6.2Hz), 2.5 $\sim$ 2.7(1H, m), 3.1 $\sim$ 3. 3(3H, m),  $3.6\sim3.8(2H, m)$ ,  $4.0\sim4.3(4H, m)$ ,  $4.4\sim$ 4.9(6H, m),  $5.2\sim5.5(6H, m)$ ,  $5.7\sim6.1(5H, m)$ .

# IR $\nu$ (CHCl<sub>3</sub>) cm<sup>-1</sup>: 1777, 1718, 1686, 1395.

### 【0337】(工程4)脱保護

実施例13の工程4と全く同様の条件で、(1R,5S, 6S)-2-((3S,5S)-1-アリルオキシカルポニ ル-5-(N-アリルオキシカルポニル-N-スルファモイ R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルポン酸アリルエステル369mg(0.5

82

86ミリモル)を用い、トリフェニルホスフィン83g (0.32ミリモル)、水素化トリ-n-プチルスズ0.6 4ml (2.3ミリモル) およびテトラキス (トリフェニ ルホスフィン) パラジウム122mg(0.11ミリモ ル) で脱保護すれば、(1R,5S,6S)-6-〔(1 R) -1-ヒドロキシエチル) -2- ((3S,5S) -5-スルファモイルアミノメチルピロリジン-3-イル〕チオ -1-メチル-1-カルパ-2-ペネム-3-カルボン酸206 或を得る。収率:84% (HPLC純度85%)。

[0 3 3 8] NMR  $\delta$  (D<sub>2</sub> 0) ppm: 1.22(d, J=7.2Hz, 3H), 1. 27 (d, J=6.3Hz, 3H), 1. 64-1. 82 (m, 1H), 2. 62-2. 80 (m, 1H), 3.26-3.59(m, 5H), 3.63-3.76(m, 1H), 3.84-4.10(m, 2H), 4.16-4.29(m, 2H).

IR  $\nu$  (KBr) cm<sup>-1</sup>: 3400, 1750.

#### [0339]

【発明の効果】本発明によれば、このように、広範囲の 抗菌スペクトルを有し、グラム陽性菌、およびグラム陰 性菌の両者に強い抗菌性を示す新規ピロリジニルチオカ ルバペネム誘導体および該カルバペネム誘導体を含有す -3-カルボン酸アリルエステル5.05g(8.3ミリモ 20 る抗菌剤さらに該カルパペネム誘導体を調製する方法が 提供される。さらに、このカルパペネム誘導体を調製す る中間体である新規ピロリジン誘導体およびその調製方 法が提供される。

【0340】本発明のピロリジルチオカルパペネム誘導 体の最小細菌発育阻止濃度および細菌感染症発症予防効 果を、メロペネム(特開昭60-233076)および イミペネム(特開昭55-9090)とそれぞれ比較す ると、一般にグラム陽性菌にはメロペネムより強く、グ ラム陰性菌にはイミペネムより強い。グラム陰性菌の1 30 種である緑膿菌に対してはイミペネム、メロペネムおよ びメシレート(特開昭63-179876)に比べてそ れぞれ同等または2倍の抗菌力を示す。ウレア(特開昭 62-155279) に比較すると、グラム陽性菌には 同等または2倍、グラム陰性菌には2倍、緑膿菌には2 倍から8倍強い抗菌力を示す。このピロリジルチオカル パペネム誘導体は生体に対する毒性が従来のカルパペネ ム誘導体に比べて低い。体内における分解速度が遅いた め、長時間にわたり抗菌効果が持続する。さらに従来の カルバペネム誘導体に比べて水溶性の度合が高いためこ ルアミノ) メチルピロリジン-3-イル) チオ-6-〔(1 40 のカルパペネム誘導体を含有する注射剤として容易に利 用され得る。